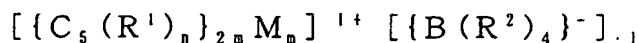




<b>(51) 国際特許分類7</b> C07C 17/02, 19/00, C08F 4/603, 4/70, C08G 85/00 // C07F 5/02, 15/02, C08G 59/68	<b>A1</b>	<b>(11) 国際公開番号</b>  <b>WO00/46171</b>  <b>(43) 国際公開日</b>  2000年8月10日(10.08.00)
<b>(21) 国際出願番号</b> PCT/JP00/00518  <b>(22) 国際出願日</b> 2000年1月31日(31.01.00)  <b>(30) 優先権データ</b> 特願平11/24294 1999年2月1日(01.02.99) JP  <b>(71) 出願人</b> (米国を除くすべての指定国について) オーテックス株式会社(AUTEX, INC.)(JP/JP) 〒162-0067 東京都新宿区富久町16-5 新宿高砂ビル Tokyo, (JP) <b>(72) 発明者 ; および</b> <b>(75) 発明者 / 出願人</b> (米国についてののみ) 日和佐伸(HIWASA, Shin)(JP/JP) 〒300-1424 茨城県稲敷郡新利根町下太田4574-1 オーテックス株式会社 テクニカルセンター内 Ibaraki, (JP) <b>(74) 代理人</b> 弁理士 朝倉勝三(ASAKURA, Shozo) 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目5番地 開拓社ビル Tokyo, (JP)		<b>(81) 指定国</b> CA, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)  <b>添付公開書類</b> 国際調査報告書 補正書・説明書
<b>(54) Title:</b> NOVEL CRYSTALLINE ION-ASSOCIATION SUBSTANCE, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, AND POLYMERIZATION INITIATOR  <b>(54) 発明の名称</b> 新規なイオン会合体結晶性物質、その製法及び重合開始剤  <b>(57) Abstract</b> A polymerization initiator for cationically polymerizable organic substances which comprises a crystalline ion-association substance having such a unique property that it can initiate not only photopolymerization but thermal polymerization when used in polymerizing a cationically polymerizable organic substance. The crystalline ion-association substance is represented by the general formula (I): $[ \{ C_5(R^1)_n \}_{2m} M_m ]^{1+} [ \{ B(R^2)_4 \} ]_1$		

## (57)要約

カチオン重合性有機物質の重合反応において光重合性だけでなく、熱重合性の両方の能力を発揮できる特異な性質を有するイオン会合体結晶性物質でなるカチオン重合性有機物質用の重合開始剤を提供する。前記イオン会合体結晶性物質は、一般式 (I)



で表される。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AG	アンティグア・バーブーダ	DZ	アルジェリア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AL	アルバニア	EE	エストニア	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LR	リベリア	SI	スロヴェニア
AU	オーストラリア	FR	フランス	LS	レソト	SK	スロヴァキア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BE	ベルギー	GE	グルジア	MA	モロッコ	TD	チャード
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MC	モナコ	TG	トーゴ
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BJ	ベナン	GN	ギニア	MG	マダガスカル	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR	トルコ
BY	ベラルーシ	GW	ギニア・ビサウ		共和国	TT	トリニダード・トバゴ
CA	カナダ	HR	クロアチア	ML	マリ	TZ	タンザニア
CF	中央アフリカ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	UA	ウクライナ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MR	モーリタニア	UG	ウガンダ
CH	スイス	IE	アイルランド	MW	マラウイ	US	米国
CI	コートジボワール	IL	イスラエル	MX	メキシコ	UZ	ウズベキスタン
CN	中国	IN	インド	MZ	モザンビーク	VN	ヴェトナム
CR	コスタ・リカ	IS	アイスランド	NE	ニジェール	YU	ユーゴスラヴィア
CU	キューバ	IT	イタリア	NL	オランダ	ZA	南アフリカ共和国
CY	キプロス	JP	日本	NO	ノルウェー	ZW	ジンバブエ
CZ	チェッコ	KE	ケニア	NZ	ニュージーランド		
DE	ドイツ	KG	キルギスタン	PL	ポーランド		
DK	デンマーク	KP	北朝鮮	PT	ポルトガル		
		KR	韓国	RO	ルーマニア		

## 明 細 書

## 新規なイオン会合体結晶性物質、その製法及び重合開始剤

## 5 技術分野

本発明は、新規なイオン会合体結晶性物質、その製法及び当該イオン会合体結晶性物質でなるカチオン重合性有機物質用の重合開始剤に係る。

## 背景技術

- 10 カチオン重合性有機物質としては、メチロール性化合物、エチレン性不飽和化合物、ポリアセタール化合物、オルガノシロキサン化合物、ポリアミド化合物、複素環化合物等多数のものが知られている。

- これらの化合物を硬化（重合）させることによって得られる高分子生成物は、硬化物として各種の用途に利用されており、中でもエポキシ樹脂、シリコーン樹脂は、自動車産業、住宅・建材産業、土木・建築産業、航空機産業、電気・電子産業等の各種産業において接着剤、シール剤、塗料等として広く利用されている。
- 15

- エポキシ樹脂、シリコーン樹脂を生成する手段の1つであるエポキシ化合物、オルガノシロキサン化合物のカチオン重合反応は、重合触媒、重合開始剤の存在下で行われる。
- 20

このような重合反応の多くは室温又は加熱条件下で行われることが知られているが、最近では、用途によっては光照射条件下で行うことが有利となるため、光重合反応用の触媒、開始剤についての研究が行われている。しかしながら、必ずしも十分な結果が得られていない。

- 25 光重合反応について、エポキシ化合物に関して代表的な例を挙げれば、光カチオン重合開始剤としては、孤立電子対を持つ元素を含み、これら

の孤立電子対にプロトン又は他の陽イオン化合物が配位結合しているオニウム塩類があり、これらのオニウム塩類の具体例として芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩などがある。オニウム塩類の多くは、ハロゲン金属錯体アニオン ( $\text{BF}_4^-$ 、 $\text{PF}_6^-$ 、  
5  $\text{AsF}_6^-$ 、 $\text{SbF}_6^-$  など) を対イオンとして有している。

これら公知の光重合反応開始剤の作用機序は、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩及びスルホニウム塩については、初めに光照射によって活性種としてブレンステッド酸を生成させる。ついで、生成したブレンステッド酸がカチオン重合性有機物質と反応して重合鎖が生長する。

10 他の例としてメタロセン錯体の塩があり、この塩については、光照射によって活性種としてルイス酸が生成し、これに対して単量体の挿入が行われて重合鎖が生長する。

さらに、ボラート系対アニオンを含む光重合開始剤が特開昭 6 2 - 1 4 3 0 4 4 号及び特開平 2 - 1 8 2 7 0 1 号に開示されている。これ  
15 によれば、光照射による露光で、錯体中のカチオン成分である染料が一重項状態に励起され、アニオン成分であるボラート塩から電子を受け取り、発生するボラートラジカルが配位子の一つを解離してラジカルを生成し、ラジカル重合反応を進行させる作用機構が開示されている。

他の例としては、本願出願人に係る特公平 6 - 6 2 6 9 2 号に開示された光重合開始剤がある。この光重合開始剤は、(a) ビスシクロペンタジエニル鉄誘導体及びキノイド類でなる電荷移動錯体と、(b) テトラフルオロホウ酸塩、ヘキサフルオロリン酸塩及びヘキサフルオロアンチモン酸塩でなる群から選ばれる少なくとも 1 の塩とを相互に作用させて得られる複合体で構成される。

25 これに対して、オルガノシロキサン化合物の光重合反応に関しては、その例はほとんど見当たらず、わずかに、Kevin D. Belfieldら、「シ

クロシロキサンの光開始カチオン開環重合」, Polymer Bulletin 38, P165-168 (1997)に見られるのみである。これによれば、スルホニウム塩又はヨードニウム塩又はイミノスルホネート誘導体の存在下、紫外線に露光される際、ヘキサメチレンシクロトリシロキサンが溶液中又は無溶媒下で光開始カチオン開環重合を受けることが開示されている。

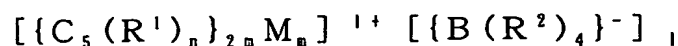
一方、室温又は加熱条件下で行われる熱硬化（重合）反応について、エポキシ化合物の重合用触媒としては、3級アミン（たとえば、ベンジルメチルアミン、2,4,6-トリスジメチルアミノメチルフェノール等）、イミダゾール（たとえば、2-メチルイミダゾール、2-エチル-4-メチルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール等）、ルイス酸（たとえば、BF<sub>3</sub>モノエチルアミン、BF<sub>3</sub>ピペラジン等）が知られている。

また、オルガノシロキサン化合物の熱硬化反応は、付加型及び縮合型に大別されるが、前者では過酸化物、白金化合物が触媒として使用され、後者の場合には金属カルボン酸塩が使用されている。

上述の如く、広く利用されているエポキシ樹脂及びシリコーン樹脂ではあるが、各モノマーの硬化（重合）に当たり、特に熱重合及び光重合のための触媒、開始剤はエポキシ化合物及びオルガノシロキサン化合物のいずれに関しても全く異なるものが使用されており、ましてオルガノシロキサン化合物の光重合開始剤についてはほとんど知られていない。

#### 発明の開示

発明者は、新たに、一般式（I）



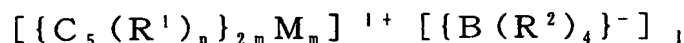
（式中、Mは中心核遷移金属であり；C<sub>5</sub>はシクロペンタジエニルを表し；R<sup>1</sup>はシクロペンタジエニルの1個の炭素に結合する電子供与性又

は求引性置換基又は2個の隣接する炭素を橋架けする有機基であり；nは0ないし3であり；mは1又は2であり；lは1又は2であり；R<sup>2</sup>はホウ素原子（B）に配位する配位子であり、4つのR<sup>2</sup>は同一である）で表されるイオン会合体結晶性物質を開発した。

- 5 このイオン会合体結晶性物質は、カチオン重合性有機物質、特にエポキシ化合物及びオルガノシロキサン化合物のいずれに対しても、光重合性を発揮するだけでなく、熱重合性を発揮するとの極めて特異な性質を有することが見出された。

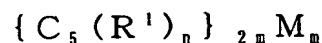
- 従って、本発明の第1の目的は、一般式（I）で表される新規なイオン会合体結晶性物質を提供することにある。

本発明の第2の目的は、カチオン重合性有機物質用の重合開始剤において、一般式（I）

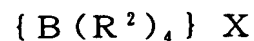


- （式中、Mは中心核遷移金属であり；C<sub>5</sub>はシクロペンタジエニルを表し；R<sup>1</sup>はシクロペンタジエニルの1個の炭素に結合する電子供与性又は求引性置換基又は2個の隣接する炭素を橋架けする有機基であり；nは0ないし3であり；mは1又は2であり；lは1又は2であり；R<sup>2</sup>はホウ素原子（B）に配位する配位子であり、4つのR<sup>2</sup>は同一である）で表されるイオン会合体結晶性物質でなることを特徴とする重合開始剤を提供することにある。

さらに、本発明の第3の目的は、前記一般式（I）で表される新規なイオン会合体結晶性物質を製造する方法において、一般式（II）



- （式中、M、C<sub>5</sub>、R<sup>1</sup>、m及びnは前記と同意義である）で表される単核又は二核構造のメタロセン誘導体と、一般式（III）



(式中、 $R^2$ は前記と同意義であり、 $X$ はアルカリ金属原子である)で表される四座ポラート錯体化合物とを反応させることを特徴とするイオン会合体結晶性物質の製法を提供することにある。

## 5 発明を実施するための最良の形態

本発明によるイオン会合体結晶性物質は、上記一般式(I)で表されるように、メタロセン誘導体カチオン及び同一配位子の四座配位ポラート錯体アニオンでなる。

一般式(I)において、電子供与性又は求引性置換基は、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、シリル基、ジアルキル基、アシル基、シクロアルケニル基、アミノ基、カルボキシ基、有機ボリル基、ホスフィノ基、アルデヒド基、ヒドロキシ基などである。具体的には、アルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基及びブチル基の如き低級アルキル基、又はペンチル基、アミル基であり、シクロアルキル基は、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘプチル基、シクロヘキシル基である。アリール基はフェニル基、ナフチル基等である。

また、2個の隣接する炭素を橋架けする有機基はアルキレン基であり、たとえば、ポリアセチレン、ポリメチレン等 $[-(CH=CH)_n-]$ 、 $[-(CH_2)_n-]$ である。

シクロペンタジエニルの1個の炭素に結合する電子供与性又は求引性置換基又は2個の隣接する炭素を橋架けする有機基( $R^1$ )は互いに同一であってもよく、異なってもよい。

また、一般式(I)で表されるイオン会合体結晶性物質を構成するメタロセン誘導体カチオンとしては、1分子中の1つのシクロペンタジエニル上の置換基が、他のシクロペンタジエニル上の置換基との間で結合

している単核構造のメタロセノファンカチオン、1分子中の1つのシクロペンタジエニル上の置換基が他の分子中のシクロペンタジエニル上の置換基と相互に結合している二核構造のジメタロセンカチオンであってもよく、又は2個の隣接する炭素を橋架けする有機基を有するインデニルであつてもよい。

一般式 (I) における中心核遷移金属 (M) は、Ti (IV)、Zr (IV)、Fe (III)、Hf (III)、V (III)、Cr (V)、Mo (V)、W (V)、Ru (III)、Os (III) となる群から選ばれるものであり、好ましくはFe (III)、Ru (III)、Os (III) であり、特に好ましくはFe (III) である。

- 10 上記メタロセン誘導体カチオンの具体的な例としては、アセチルフェロセニウム、tert-アミルフェロセニウム、ベンゾイルフェロセニウム、n-ブチルフェロセニウム、シクロヘキセニルフェロセニウム、シクロペンテニルフェロセニウム、1,1'-ジアセチルフェロセニウム、1,1'-ジn-ブチルフェロセニウム、N,N-ジメチルアミノメチルフェロセニウム、1,1'-ジメチルフェロセニウム、エチルフェロセニウム、(ジヒドロキシボリル)フェロセニウム、1-ヒドロキシエチルフェロセニウム、ヒドロキシメチルフェロセニウム、ビニルフェロセニウム、1,1-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニウム、フェロセニウム、t-ブチルフェロセニウム、ジブチロフェロセニウム、ビス(シクロペンタジエニル)クロミウムカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)モリブデンクロライドカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)オスミウムカチオン、ビス(t-ブチルシクロペンタジエニル)チタンクロライドカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)ジカルボニルチタニウムカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)チタンクロライドカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)タングステンクロライドカチオン、ビス(1-プロピルペンタジエニル)タングステンクロライドカ



チオン、バナドセニウム、ビス（*n*-ブチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（*t*-ブチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（シクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（エチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（メチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（インデニル）ジメチルジルコニウムカチオン、ビス（*t*-ブチルシクロペンタジエニル）ハフニウムクロライドカチオン、ビス（エチルシクロペンタジエニル）ハフニウムクロライドカチオン、ビス（イソプロピルシクロペンタジエニル）ハフニウムクロライドカチオン、ジフェロセン誘導体カチオンがある。

一方、本発明のイオン会合体結晶性物質の対アニオンは四座配位ボラート錯体アニオン  $[B(R^2)_4]^-$  である。式中、 $R^2$  は中心核ホウ素原子（*B*）に配位する配位子であり、アリール基、ハロゲン化アリール基、ハロゲンハロホルムアリール基、シクロアルキニル基、ハロゲン化シクロアルキル基、ハロゲン化シクロアルキニル基、シクロアルキルオキシ基、シクロアルケニルオキシ基、アルカジエニル基、アルカトリエニル基、アルキニル基、ハロゲン化アルケニル基、ハロゲン化アルカジエニル基、ハロゲン化アルカトリエニル基、ハロゲン化アルキニル基、複素環基等の中から選ばれるが、四つの配位子（ $R^2$ ）は相互に同一である。また、隣り合う二つの配位子同士が化学的に結合され、1つのボラート錯体アニオン中に配位子同士をつなぐ2つの環を形成していてもよい。

上記四座配位ボラート錯体アニオンの具体的な例としては、テトラキス（4-フルオロフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（4-フルオロピフェニル）ボラートアニオン、テトラキス〔3,5-ビス（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラキス（3,5-

- ジフルオロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス [4- (トリフル  
オロメチル) フェニル] ボラートアニオン、テトラキス (2, 3, 5, 6  
-テトラフルオロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (1, 2, 3,  
4, 5-ペンタフルオロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (3,  
5 4, 5-トリフルオロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (3-  
フルオロプロパン) ボラートアニオン、テトラキス [3, 5-ビス (1,  
1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-メトキシ-2-プロピル) フェ  
ニル] ボラートアニオン、テトラキス (2, 4, 6-トリフルオロフェニ  
ル) ボラートアニオン、テトラキス (ノナフルオロブチル) ボラートア  
10 ニオン、テトラキス (パーフルオロヘキシル) ボラートアニオン、テト  
ラキス (パーフルオロペンチル) ボラートアニオン、テトラキス (パー  
フルオロオクチル) ボラートアニオン、テトラキス (パーフルオロ-3  
-メチルブチル) ボラートアニオン、テトラキス (パーフルオロ-5-  
メチルブチル) ボラートアニオン、テトラキス (ヘプタフルオロプロピ  
15 ル) ボラートアニオン、テトラキス (3, 5-ジクロロフェニル) ボラ  
ートアニオン、テトラキス (4-クロロフェニル) ボラートアニオン、  
テトラキス (ベンジルクロライド) ボラートアニオン、テトラキス (ク  
ロロベンジル) ボラートアニオン、テトラキス [2- (パーフルオロブ  
チル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2- (パーフルオロヘ  
20 キシル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2- (パーフルオロ  
オクチル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2- (パーフルオ  
ロ-7-メチルオクチル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2  
- (パーフルオロ-5-メチルヘキシル) エチル] ボラートアニオン、  
テトラキス (2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル) ボラートアニオ  
25 ン、テトラキス (1H, 1H, 5H-オクタフルオロペンチル) ボラート  
アニオン、テトラキス (1H-パーフルオロヘキシル) ボラートアニオ

ン、テトラキス（１，１－ジフルオロエチル）ボラートアニオン、テトラキス〔３，５－ビス（トリフルオロメチル）ベンジル〕ボラートアニオン、テトラキス〔４－（トリフルオロメチル）ベンジル〕ボラートアニオン、テトラキス（３，５－ジフルオロベンジル）ボラートアニオン、

5 テトラキス（４－フルオロベンジル）ボラートアニオン、テトラキス（４－エトキシフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（４－メトキシフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（４，５－ジメトキシフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（４－ブチルフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（第３級－ブチルフェニル）ボラートアニオン、

10 テトラキス（ビフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（テルフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（メシチル）ボラートアニオン、テトラキス（ペンタメチルフェニル）ボラートアニオン、テトラキス〔３，５－（ジメチル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラキス（シクロプロピル）ボラートアニオン、テトラキス（シクロブチル）ボラートアニオン、

15 テトラキス（シクロヘキシル）ボラートアニオン、テトラキス（シクロペンチル）ボラートアニオン、テトラキス（シクロオクチル）ボラートアニオン、テトラキス（フェノキシブチル）ボラートアニオン等がある。

好ましくは、テトラキス（４－フルオロフェニル）ボラートアニオン、

20 テトラキス〔３，５－ビス（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラキス（３，５－ジフルオロフェニル）ボラートアニオン、テトラキス〔４－（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラキス〔３，５－ビス（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－メトキシ－２－プロピル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラ

25 キス（４－クロロフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（３，５－ジクロロフェニル）ボラートアニオン、テトラキス〔２－（パーフルオ

ロブチル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス (4-フルオロビフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロフェニル) ボラートアニオンである。

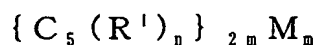
本発明のイオン会合体結晶性物質は、メタロセン誘導体カチオンのシクロペンタジエニルの立体的に嵩高い配位子が存在するため、酸化状態の中心核遷移金属は安定な状態を保ち、さらに会合するアニオン錯体との結晶性が相乗的に高くなる。

さらに、ボラート錯体アニオンは、中心核ホウ素原子に対して同一の4つの配位子が四面体構造を形成するものであり、しかも配位子の母体基に対して側鎖基が配置されているため、アニオン錯体の分解を招く活性な化合物及び原子などの外的要因をメタロセン誘導体カチオンと同様に立体的に阻害し、又、配位子上の側鎖基にハロゲン原子等の電子求引性の置換基を導入することにより、ホウ素原子に最も接近している炭素原子の電子密度を減少させることができ、これにより中心核ホウ素原子を保護する効果が高い。

この結果、本発明のイオン会合体結晶性物質は、単独状態及びカチオン重合性有機物質及び可及的に各種の添加剤の混合物中に配合された状態においても良好な安定性を発揮できる。

次に、本発明の一般式 (I) で表されるイオン会合体結晶性物質の調製法について述べる。

当該イオン会合体結晶性物質は、一般式 (II)



(式中、 $C_5$ 、 $R^1$ 、 $m$ 及び $n$ は前記と同意義である) で表されるメタロセン誘導体を、一般式 (III)



(式中、 $B$ 及び $R^2$ は前記と同意義であり、 $X$ はアルカリ金属原子であ

る)で表されるボラート錯体化合物と反応させることによって調製される。

このメタロセン誘導体とボラート錯体化合物との間の反応は、酸性溶媒中、メタロセン誘導体：ボラート錯体化合物のモル比が、モノメタロ  
5 センでは1：1、ジメタロセンでは1：2であり、温度が常温～100℃、好ましくは常温～60℃である条件下で行われる。

使用できる酸性溶媒は3～50%の硫酸水溶液であり、好ましくは5～20%の硫酸水溶液を使用する。

金属塩類を使用する場合には、純水と有機溶媒との混合溶媒中においてFeCl<sub>3</sub>(Ⅲ)などの酸化剤(脱電子剤)を、メタロセン誘導体に対して  
10 1：0.1～1、好ましくは1：0.1～0.3の割合で使用し、0～100℃、好ましくは常温～70℃の温度条件下で行われる。

使用する有機溶媒は非プロトン性有機溶媒が好ましい。具体的にはアセトン、アセトニトリルである。

15 有機溶媒と純水との混合比は1：0.1～1、好ましくは1：0.1～0.5である。

他の調製法としては、極性溶媒中における電極酸化法が可能である。

上記反応によって得られるイオン会合体結晶性物質の具体例としては、フェロセニウム／テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラート、  
20 ジメチルフェロセニウム／テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラート、1,2,4,1',2',4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラート、n-ブチルフェロセニウム／テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラート、tert-アミルフェロセニウム／テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)  
25 ボラート、フェロセンボロニックアシド／テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラート、ジヒドロキシボリルフェロセニウム／テトラ

- キス (3, 5-ジフルオロフェニル) ボラート、フェロセニウム／テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、ジメチルフェロセニウム／テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、ジメチルフェロセニウム／テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボラート、1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボラート、1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス [4- (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、1, 2-ジフェロセニルエチルフェロセニウム／テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、フェロセニウム／テトラキス (3, 5-ジフルオロフェニル) ボラート、フェロセニウム／テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、フェロセニウム／テトラキス (2, 3, 5, 6-テトラフルオロフェニル) ボラート、フェロセニウム／テトラキス (1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロフェニル) ボラート、フェロセニウム／テトラキス [4- (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、フェロセニウム／テトラキス (4-フルオロフェニル) ボラート、フェロセニウム／テトラキス (3, 4, 5-トリフルオロフェニル) ボラート、ジメチルフェロセニウム／テトラキス (3, 5-ジフルオロフェニル) ボラート、ジメチルフェロセニウム／テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、ジメチルフェロセニウム／テトラキス (2, 3, 5, 6-テトラフルオロフェニル) ボラート、ジメチルフェロセニウム／テトラキス (1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロフェニル) ボラート、ジメチルフェロセニウム／テトラキス [4- (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート、ジメチルフェロセ

- ニウム／テトラキス（４－フルオロフェニル）ボラート、ジメチルフェ  
ロセニウム／テトラキス（３，４，５－トリフルオロフェニル）ボラート、  
テトラメチルフェロセニウム／テトラキス（３，５－ジフルオロフェニ  
ル）ボラート、テトラメチルフェロセニウム／テトラキス〔３，５－ピ  
5 ス（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラート、テトラメチルフェロセ  
ニウム／テトラキス（２，３，５，６－テトラフルオロフェニル）ボラー  
ト、テトラメチルフェロセニウム／テトラキス（１，２，３，４，５－ペン  
タフルオロフェニル）ボラート、テトラメチルフェロセニウム／テトラ  
キス〔４－（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラート、テトラメチル  
10 フェロセニウム／テトラキス（４－フルオロフェニル）ボラート、テト  
ラメチルフェロセニウム／テトラキス（３，４，５－トリフルオロフェニ  
ル）ボラート、ヘキサメチルフェロセン／テトラキス（３，５－ジフル  
オロフェニル）ボラート、ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス  
〔３，５－ピス（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラート、ヘキサメ  
15 チルフェロセニウム／テトラキス（２，３，５，６－テトラフルオロフェ  
ニル）ボラート、ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス（１，２，３，  
４，５－ペンタフルオロフェニル）ボラート、ヘキサメチルフェロセニ  
ウム／テトラキス〔４－（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラート、  
ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス（４－フルオロフェニル）ボ  
20 ラート、ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス（３，４，５－トリフ  
ルオロフェニル）ボラート、*n*－ブチルフェロセニウム／テトラキス  
（３，５－ジフルオロフェニル）ボラート、*n*－ブチルフェロセニウム  
／テトラキス〔３，５－ピス（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラー  
ト、*n*－ブチルフェロセニウム／テトラキス（２，３，５，６－テトラフ  
25 ルオロフェニル）ボラート、*n*－ブチルフェロセニウム／テトラキス  
（１，２，３，４，５－ペンタフルオロフェニル）ボラート、*n*－ブチルフ

エロセニウム／テトラキス〔4-（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラート、*n*-ブチルフェロセニウム／テトラキス（4-フルオロフェニル）ボラート、*n*-ブチルフェロセニウム／テトラキス（3,4,5-トリフルオロフェニル）ボラート、*tert*-アミルフェロセニウム／テトラキス（3,5-ジフルオロフェニル）ボラート、*tert*-アミルフェロセニウム／テトラキス〔3,5-ビス（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラート、*tert*-アミルフェロセニウム／テトラキス（2,3,5,6-テトラフルオロフェニル）ボラート、*tert*-アミルフェロセニウム／テトラキス（1,2,3,4,5-ペンタフルオロフェニル）ボラート、*tert*-アミルフェロセニウム／テトラキス〔4-（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラート、*tert*-アミルフェロセニウム／テトラキス（4-フルオロフェニル）ボラート、*tert*-アミルフェロセニウム／テトラキス（3,4,5-トリフルオロフェニル）ボラートである。

これらイオン会合体結晶性物質の好ましい1つの構造は、たとえば、  
15 いろいろな構造を有する2つのシクロペンタジエンが中心核遷移金属に対して二面構造で配置しているメタロセン誘導体カチオンに対して、ボラート錯体アニオンの同一の4つの配位子の内の1つが、カチオンの中心核遷移金属に接近して、2つのシクロペンタジエン配位子間に挟まれた構造を持つものである。

20 アニオン錯体の配位子が置換フェニル基である場合、フェニル基のパラ位にのみ置換基を持つ配位子よりも、3位及び5位に2つの置換基を有する配位子の方が、カチオンの2つのシクロペンタジエン配位子の間に深く入り込み、カチオンの中心核遷移金属をアニオン配位子の2つの置換基が挟む形となり、より結晶性の高いイオン会合体となる。

25 一般式（I）で表されるイオン会合体結晶性物質でなるカチオン重合性有機物質用の重合開始剤は、カチオン重合性有機物質を光重合させる



能力を有するだけでなく、熱重合させる能力、また光重合プラス熱重合させる能力を発揮する。

カチオン重合性有機物質の光重合反応では、カチオン重合性有機物質 100重量部に対して本発明による重合開始剤 0.1 ~ 10 重量部、好ましくは 0.5 ~ 4 重量部の量で配合し、波長 200~700nm、基本的には 200 ~ 400nmの紫外線により、通常 2000~9000mJ/cm<sup>2</sup> のエネルギーを吸収することで高分子重合体が形成されるが、重合性物質の種類によっては、これ以上の光照射を必要とする場合もある。この際、光照射における環境雰囲気は、常温のみならず、冷却されていても、加温されていてもよく、さらに大気圧下及び真空下、不活性ガス中においても光重合反応が進行する。

光重合プラス熱重合反応では、上記光重合反応の条件に加え、未反応部位又は低重合度部位に対して、70~200℃の加熱を10分~1時間、好ましくは100~160℃の加熱を10~30分間行うことにより高分子量重合体が形成される。

熱重合反応では、カチオン重合性有機物質 100重量部に対して、本発明の重合開始剤 0.1 ~ 10 重量部、好ましくは 0.5 ~ 4 重量部の量で配合し、70~200℃の加熱を10分~2時間、好ましくは140~180℃の加熱を30~90分間行うことにより高分子量重合体が形成される。

上述のカチオン重合性有機物質と重合開始剤との混合に当たり、相溶性に乏しい場合に使用される適切な溶媒としては、炭化水素溶媒、ハロゲン化炭化水素溶媒、アルコール系溶媒、フェノール系溶媒、エーテルアセタール系溶媒、ケトン系溶媒、エステル系溶媒、窒素化合物系溶媒であり、具体的には、ジクロロメタン、クロロホルム、メタノール、テトラヒドロフラン、アセトン、メチルエチルケトン、アセトニトリルなどである。これらはカチオン重合性有機物質 100重量部に対して5~3

倍量で使用され、好ましくは 500～300重量部である。

光重合反応に当たり増感性物質を反応系に添加することもできる。かかる増感性物質としては、ベンゾフェノン、4-フェニルベンゾフェノン、3,3-ジメチル-4-メトキシベンゾフェノン、4,4-ジメトキシベンゾフェノン、チオキサノン、2-メチルチオキサノン、2,4-ジメチルチオキサノン、イソプロピルチオキサノン、2,4-ジエチルチオキサノン、2,4-イソプロピルチオキサノン、9,10-フェナンスレキノン、ジベンゾスベロン、2-メトキシナフタレン、4,4-ジエチルイソフタロフェノン、アントラキノン、2-メチルアントラキノン、2-エチルアントラキノン、ヒドロキシアントラキノン、アミノアントラキノン、アントラキノンスルホン酸、アセトフェノン、ジエトキシアセトフェノン、2-エトキシ-2-フェニルアセトフェノン、4-メトキシアセトフェノン、4,4-ジメトキシアセトフェノン、4-フェニルアセトフェノン、アントラセン、1,2-ベンゾアントラセン、9-シアノアントラセン、9,10-ジシアノアントラセン、2-エチル-9,10-ジメトキシアントラセン、9,10-ビス(フェニルエチル)アントラセン、ベンゾインイソプロピルエーテル、ジベンゾスベレン、ジベンゾスベレノール、ジベンゾスベラン、4-フェニルベンゾフェノン、4-ヒドロキシベンゾフェノン、1-ニトロアントラキノン、1,2-ベンズアントラキノン、2-クロロアントラキノン、2,3-ジクロロ-6-ジシアノ-p-ベンゾキノン、2,3-ジメトキシ-5-メチル-1,4-ベンゾキノン、メトキシベンゾキノン、2,5-ジクロロ-p-ベンゾキノン、2,6-ジメチル-1,4-ベンゾキノン、4-ベンゾイルジフェニル、o-ベンゾイル安息香酸メチル、4-ベンゾイル-4-メチル-ジフェニルスルフィド、o-ベンゾイル安息香酸、キニザリン、カンファーキノン、ベンジル、2,3-ジクロロ-1,4-

ナフトキノン、アニトロン、キサントン、2-メチルベンゾフェノン、  
3-メチルベンゾフェノン、4-メチルベンゾフェノン、2,5-ジメ  
チルベンゾフェノン、3,4-ジメチルベンゾフェノン、4-メトキシ  
ベンゾフェノン、4,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、3-ヒドロキ  
5 シベンゾフェノン、4-エトキシアセトフェノン、2,2-ジエトキシ  
アセトフェノン、2,4-ジメトキシアセトフェノン、2,5-ジメトキ  
シアセトフェノン、2,6-ジメトキシアセトフェノン、アニソイン、  
デゾキシアニソイン、ベンゾインメチルエールがある。

その他、可視光線を利用する場合には、色素系増感性物質であるクマ  
10 リン系、チアジン系、アジン系、アクリジン系、キサントンの公知の  
増感剤の使用も考えられる。

増感性物質は、カチオン重合性物質 100重量部当たり 0.1 ~ 10 重  
量部、好ましくは 0.5 ~ 5 重量部の量で使用される。

本発明の光重合開始剤によって重合されるカチオン重合性有機物質と  
15 しては、メチロール性化合物、エチレン性不飽和化合物、ポリアセター  
ル化合物、オルガノシロキサン化合物、ポリアミド化合物、又は複素環  
式化合物である。一般に、セルロース系樹脂、不飽和ポリエステル、ポ  
リスチレン、メタクリル及びアクリル樹脂、ポリイミド、ポリカーボネ  
ート、ポリエステルイミド、ポリアミドイミド等である。

20 たとえば、2つ以上の炭素原子と1つの酸素原子を保有する環状エー  
テル化合物を官能基として持つ化合物が有効であり、特に三員環環状エ  
ーテルを含有するエポキシ化合物が有効である。

エポキシ化合物の代表的な例としては、たとえば、オレフィノキサイ  
ド、ブチルグリシジルエーテル、スチレンオキサイド、フェニルグリシ  
25 ジルエーテル、p-アルキルフェノールグリシジルエーテル等の如き配  
合時に反応性希釈剤としても使用されるモノエポキシ化合物、1分子中

の側鎖及び分子鎖末端等に2つ以上の三員環環状エーテル官能基を含有するポリエポキシド化合物、たとえば、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ化合物等がある。又、これらの水添生成物及びフッ素化又臭素化生成物等のハロゲン型も使用できる。

四員環環状エーテルを含有するモノオキセタン化合物及び1分子中に2つ以上の四員環環状エーテル官能基を含有するオキセタン化合物も有効である。

又、オルガノシロキサン化合物についても有効であり、中でも環状シロキサン類が有効であり、環状シロキサン基を分子内、末端又はペンダント状で含有するオリゴマー等も使用できる。

2種類以上のカチオン重合性有機物質を混合状態で使用することも可能である。ここで、2種類以上とは、それぞれ同種の系又は異種の系の化合物の混合物をいう。たとえば、環状シロキサンとエポキシ化合物との混合物である。

本発明の重合開始剤を使用するカチオン重合性有機物質の重合反応の反応機構は完全には解明されてはいないが、次のように考えられる。

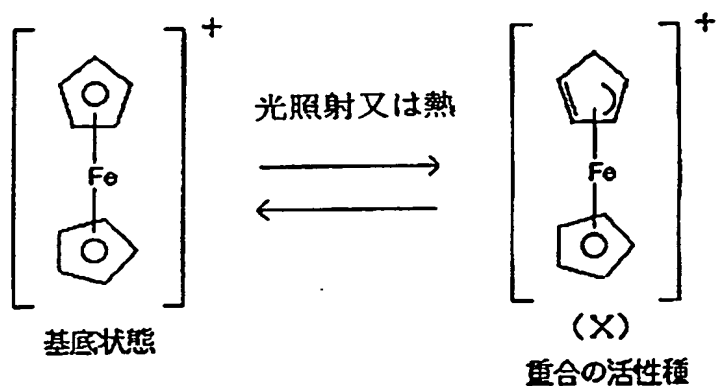
すなわち、フェロセニウムカチオンは、光照射又は加熱されると、その一部が下記スキームIに示す如く、別の構造を有する活性種(X)に変化することが可能である。この活性種(X)は1つのシクロペンタジエニル配位子が3個の炭素原子のみで鉄に結合しているものであり、このために鉄の周辺の立体的な障害が緩和される。

このようなシクロペンタジエニル配位子の配位形式が条件によって変化することは多くの有機金属錯体で確認されている(たとえば、J. M. O'CONNOR, C. P. CASEY: Chem. Rev. 87, p. 307~318 (1987))。

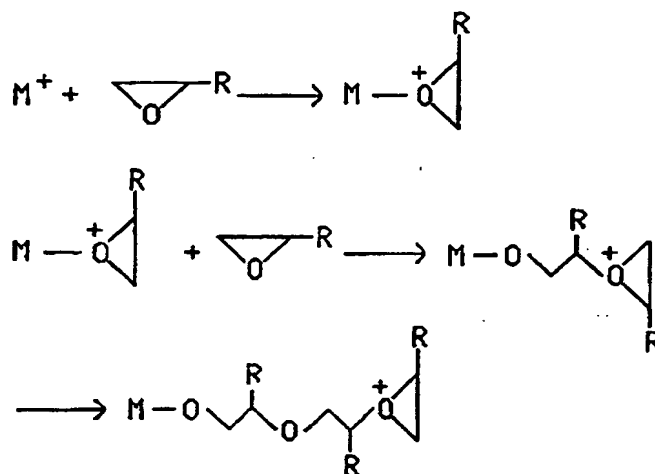
モノマーが存在しない場合には、この活性種 (X) は元の基底状態へ戻るので、結果として光照射又は加熱下では元の状態と活性種 (X) との平衡混合物を形成していることになる。しかし、モノマーが添加された場合には、系中の活性種 (X) のフェロセニウムカチオン部分の立体障害が小さいため、そのカチオン性鉄中心によって重合が開始され、モノマーの挿入によって重合の生長反応が起こる。

### スキーム I

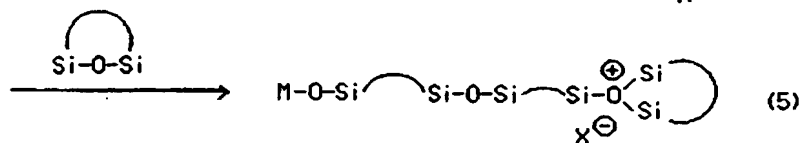
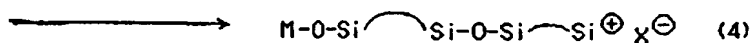
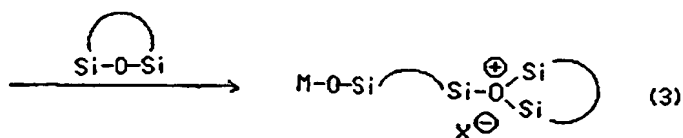
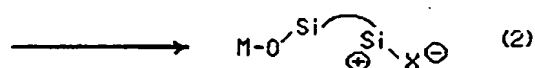
#### 推定される反応機構



エポキシ化合物の重合反応 (Mは活性種の中心金属である)



オルガノシロキサン化合物の重合反応（Mは活性種の中心金属である）



5 一方、重合は連鎖移動等で停止するが、光照射又は加熱下では光又は

熱的励起により活性種（X）が継続して生成するので、これが新たに重合を開始する。このように、光照射又は加熱下では、モノマーのポリマーへの転化は継続的に起こるが、光又は熱を遮断すると、新しい重合活性種が発生せず、重合を行っている活性種が重合を停止して反応が終わる。

本発明の重合開始剤は、Ⅰ）開始剤単独の状態では、（a）湿気（水分）及び酸・アルカリに対する安定性を有し、（b）カチオン重合性有機物質、たとえば、エポキシ化合物に対する良好な溶解性を有し、Ⅱ）カチオン重合性有機物質との混合物とした状態では、（a）開始剤の少量添加（0.5～4%）で厚膜硬化性に優れており、（b）混合物中の湿気（水分）による分解を生ぜず、（c）混合物の粘度安定性に優れており、さらにⅢ）光重合、熱重合、光重合と熱重合との併用のそれぞれの方法によって得られた硬化物の物性では、（a）低電食性、たとえば銅基板に対して良好な耐電食性を示し、（b）カチオン重合性物質、たとえばエポキシ化合物との配合物の場合、エポキシ樹脂本来の特性を損なわない重合物（硬化物）が得られ、加えて、2種類以上の系の異なるカチオン重合物質の複合体（硬化物）も得られる等の特性を有する。

次に幾つかの実施例により本発明をさらに詳述するが、これら実施例は本発明の好適な具体例を示すものであり、本発明を限定するものではない。

なお、本発明のイオン会合体結晶性物質の調製に当たり、メタロセン誘導体については市販品（東京化成社製、アルドリッチ社製）を使用した。他のメタロセン誘導体の合成法については下記の文献を参照する。

a) 前駆物質について；

・ L. DeVRIES, J. Org. Chem., 25 1838 (1960)

・ R. S. THRELKEL, J. E. BERCAW., J. Organometallic Chemistry,

136 1 ~ 5 (1977)

・ D. FEITLER, G. M. WHITESIDES., Inorg. Chem. Vol. 15, No. 2, 466 (1976)

b) メタロセン誘導体について;

5 ・ D. M. DUGGAN, D. N. HENDRICKSON., Inorg. Chem. Vol. 14, No. 5, 955 (1975)

・ KAI-MING, J. C. CALABRESE, W. M. BEIFF, J. S. MILLER., Organometallics, 10 688~693 (1991)

さらに、使用する四座配位ボラート錯体化合物の内、テトラキス [3, 10 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] ボラートナトリウム塩は、市販されている製品(同仁化学研究所(株)製)、テトラキス(1, 2, 3, 4, 5-ペンタフルオロフェニル)ボラートリチウム塩(旭硝子社製)を使用できるが、たとえばテトラキス(3, 5-ジフルオロフェニル)ボラート錯体化合物については下記参考例の如く合成して使用した。

15 参考例

テトラキス(3, 5-ジフルオロフェニル)ボラートナトリウム塩の合成法

乾燥した容量 500mlのパイレックス製フラスコに還流冷却器を接続し、フラスコ内の空気を不活性ガスにて置換した後、金属マグネシウム 20 4.65 g を入れ、次に無水ジエチルエーテル 100mlを加え、攪拌しながら氷浴にて冷却した。さらに、1-ブロモ-3, 5-ジフルオロベンゼン 43.52 g に無水ジエチルエーテル 50 mlを加えることにより予め調製しておいた溶液を1時間かけて滴下し、その後3時間放置した。反応終了後、無水ジエチルエーテルに混合した3-フッ化ホウ素エーテル錯体 25 4.542 g を40分かけて滴下した後、攪拌しながら常温にて16時間放置した。次いで、炭酸ナトリウム 30 g を純水 100mlに溶解させた溶液



を30分かけて滴下させた。その後、攪拌しながら常温にて24時間放置し、水相と有機相を相間分離し、有機相を取り出し、硫酸ナトリウムにて乾燥させた後、濾別し、濾液をエバポレーター（油浴温度70℃）に入れ、ジエチルエーテルを留去して茶褐色の固体を得た。

- 5 茶褐色固体をシリカゲルにてさらに精製し、テトラキス（3,5-ジフルオロフェニル）ボラートナトリウム塩 10.3g を白色固体として得た。

なお、参考とした文献は下記のとおりである。

- ・小林宏，園田高明，犬養吉成，詫摩啓輔，旭硝子技術奨励会研究報告，  
10 42（1983）  
・市川淳士，小林宏，園田高明，有機合成化学，46，943～953（1988）  
・K. FUKUI, M. KASHIWAGI, H. MIYAMOTO, A. SONODA, J. ICHIKAWA, H. KOBAYASHI, T. SONODA., J. Fluorine Chem. 57, 307～321（1992）

#### 実施例 1

- 15 フェロセニウム／テトラキス（3,5-ジフルオロフェニル）ボラートの合成

- 乾燥した容量 300ml のパイレックス製ナス形フラスコに磁性攪拌子を入れ、市販のフェロセン（C A S 102-54-5）1g を濃硫酸 10g に加え、室温にて5時間攪拌した後、純水 100ml を少しずつ加え、  
20 器を冷却し、PTFE濾紙にて濾過した。

濾液を、容量 300ml のパイレックス製ビーカーに移し、磁性攪拌子にて攪拌しながら、テトラキス（3,5-ジフルオロフェニル）ボラートナトリウム塩 2.75g のエタノール溶液 5ml を加えたところ、青色の結晶が析出した。

- 25 析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

フェロセニウム／テトラキス（３，５－ジフルオロフェニル）ポラート １．６ｇ（収率４３％）を得た。

## 実施例 2

### ジメチルフェロセニウム／テトラキス（３，５－ジフルオロフェニル）

#### 5 ポラートの合成

実施例 1 と同様の装置を用いて、市販のジメチルフェロセン（C A S 1291－47－0）１ｇを濃硫酸１０ｇに加え、室温にて５時間攪拌した後、純水 100ml を少しずつ加え、容器を冷却し、PTFE濾紙にて濾過した。

- 10 濾液を、容量 300ml のパイレックス製ビーカーに移し、磁性攪拌子にて攪拌しながら、テトラキス（３，５－ジフルオロフェニル）ポラートナトリウム塩 2.38g のエタノール溶液 5 ml を加えたところ、青色の結晶が析出した。

- 析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トル  
15 エンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

ジメチルフェロセン／テトラキス（３，５－ジフルオロフェニル）ポラート 1.68g（収率５３％）を得た。

得られた生成物の同定を、日本電子製<sup>1</sup>H-NMR（EX－400核磁気共鳴吸収装置）にて行い、下記のデータを得た。

- 20 <sup>1</sup>H-NMR [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト（ppm）]  
3.20（シクロペタジエニル）；6.0－8.0（フェニル）

## 実施例 3

### 1,2,4,1',2',4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス（３，５－ジフルオロフェニル）ポラートの合成

- 25 実施例 1 と同様の装置を用いて、1,2,4,1',2',4'-ヘキサメチルフェロセン 1 g を濃硫酸 15 g に加え、室温にて 16 時間攪拌した後、

純水 100mlを加え、容器を冷却し、PTFE濾紙にて濾過し、濾液を攪拌しながら 60℃まで加熱し、テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラートナトリウム塩 1.89 g のエタノール溶液 5 mlを加えたところ、青緑色結晶が析出した。

- 5 析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム/テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラート 1.29 g (収率 47.5%)を得た。

10 実施例 4

n-ブチルフェロセニウム/テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラートの合成

- 容量 100mlのパイレックス製ナス形フラスコに磁性攪拌子を入れ、塩化鉄(Ⅲ) 0.32 g 及びアセトニトリル 30 mlを加え、塩化鉄(Ⅲ)を溶解させた。更に、市販の n-ブチルフェロセン(CAS 31904-29-7) 0.48 g 及び純水 20 mlを加え、1時間攪拌した。ついで、テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラートナトリウム塩 0.97 gを加え、攪拌しながら水浴にて 60℃まで加熱し、そのまま 30分間放置した後、反応溶液の水分及び有機溶剤をエバポレーターにて留去し、析出物にジクロロメタン及び純水を加え、30分間攪拌した。ついで、水相及び有機相を相間分離させ、有機相を取り出し、エバポレーターにて溶剤を留去し、乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

- 25 n-ブチルフェロセニウム/テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラート 1 g (収率 71.5%)を得た。

同定を実施例 2 と同様に<sup>1</sup>H-NMRにて行い、下記のデータを得た。

$^1\text{H-NMR}$  [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]  
3.15 (シクロペンタジエニル) ; 6.71, 6.47 (フェニル) ; 0.86–  
2.04 (ブチル)

#### 実施例 5

##### 5 tert-アミルフェロセニウム / (3,5-ジフルオロフェニル) ボラートの合成

実施例 4 と同様の装置及び操作法により、市販の tert-アミルフェロセン (CAS 53954-86-2) 0.51 g、塩化鉄(III) 0.32 g、アセトニトリル 30 ml、純水 20 ml 及びテトラキス (3,5-ジフルオロフェニル) ボラートナトリウム塩 0.97 g から、tert-アミルフェロセン /  
10 テトラキス (3,5-ジフルオロフェニル) ボラート 0.87 g (収率 60.7%) を得た。

$^1\text{H-NMR}$  [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]  
32.1 (シクロペンタジエニル) ; 12.82 (メチレン) ; 6.72, 6.48  
15 (フェニル) ; -12.1 [メチル (アミル基)]

#### 実施例 6

##### (ジヒドロキシボリル) フェロセニウム / テトラキス (3,5-ジフルオロフェニル) ボラートの合成

実施例 4 と同様の装置及び操作法により、市販のフェロセンボロニック  
20 クアシド (CAS 12152-94-2) 0.3 g、塩化鉄(III) 0.021 g、アセトニトリル 30 ml、純水 10 ml 及びテトラキス (3,5-ジフルオロフェニル) ボラートナトリウム塩 0.635 g から、(ジヒドロキシボリル) フェロセニウム / テトラキス (3,5-ジフルオロフェニル) ボラート 0.46 g (収率 51%) を得た。

25 同定を実施例 2 と同様に  $^1\text{H-NMR}$  にて行い、下記のデータを得た。

$^1\text{H-NMR}$  [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]

32.6 (シクロペンタジエニル) ; 6.72, 6.44 (フェニル)

#### 実施例 7

#### フェロセニウム／テトラキス [3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートの合成

- 5 実施例 1 と同様の装置を用いて、市販のフェロセン 0.5 g を濃硫酸 10 g に加え、室温にて 5 時間攪拌した後、純水 100ml を加え、容器を冷却し、PTFE 濾紙にて濾過した。濾液を容量 300ml のパイレックス製ビーカーに移し、攪拌しながらテトラキス [3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートナトリウム塩 (C A S 79060-88-
- 10 1) 2.48 g のエタノール溶液 7 ml を加えたところ、青色結晶が析出した。析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。
- フェロセニウム／テトラキス [3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート 1.73 g (収率 61.3%) を得た。

#### 15 実施例 8

#### ジメチルフェロセニウム／テトラキス [3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートの合成

- 実施例 1 と同様の装置と操作法により、ジメチルフェロセン 0.5 g、濃硫酸 10 g、テトラキス [3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェ
- 20 ニル] ボラートナトリウム塩 2.15 g のエタノール溶液 7 ml からジメチルフェロセニウム／テトラキス [3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート 1.36 g (収率 54.1%) を得た。

同定を実施例 2 と同様に  $^1\text{H-NMR}$  にて行い、下記のデータを得た。

$^1\text{H-NMR}$  [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]

- 25 34.5, 31.2 (シクロペンタジエニル) ; 7.78, 7.67 (フェニル) ;  
-10.63 (メチル)

## 実施例 9

1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス [3, 5-ピス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートの合成

- 実施例 1 と同様の装置を用いて、1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセン 0.5 g を濃硫酸 10 g に加え、室温にて 16 時間攪拌した後、純水 100ml を加え、容器を冷却し、PTFE 濾紙にて濾過し、濾液を攪拌しながら水浴にて 60℃ まで加熱し、テトラキス [3, 5-ピス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートナトリウム塩 1.71 g のエタノール溶液 7 ml を加えたところ、青緑色の結晶が析出した。
- 析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

- 1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス [3, 5-ピス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート 1.08 g (収率 51.5%) を得た。

- 同定を実施例 2 と同様に <sup>1</sup>H-NMR にて行い、下記のデータを得た。

<sup>1</sup>H-NMR [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]  
17.1 (メチル) ; 7.58, 7.50 (フェニル)

## 実施例 10

- ジメチルフェロセニウム／テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボラートの合成

- 実施例 1 と同様の装置を用いて、ジメチルフェロセン 0.5 g を濃硫酸 10 g に加え、室温にて 5 時間攪拌した後、純水 100ml を加え、容器を冷却し、PTFE 濾紙にて濾過し、濾液を攪拌しながら水浴にて 40℃ まで加熱し、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボラートリチウム塩 (CAS 2797-28-6) 1.6 g のエタノール溶液 7 ml を加えたところ、青色結晶が析出した。

析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

ジメチルフェロセニウム／テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラート 0.97 g（収率 46.5%）を得た。

5 同定を実施例 2 と同様に<sup>1</sup>H-NMRにて行い、下記のデータを得た。

<sup>1</sup>H-NMR [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]  
34.0 (メチル) ; 7.10, 7.02 (フェニル)

#### 実施例 1 1

10 1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラートの合成

実施例 1 と同様の装置を用いて、1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセン 0.5 g を濃硫酸 10 g に加え、室温にて 16 時間攪拌した後、純水 100ml を加え、容器を冷却し、PTFE 濾紙にて濾過し、濾液を攪拌しながら 60℃ まで加熱し、テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラートリチウム塩 1.27 g のエタノール溶液 7 ml を加えたところ、  
15 青緑色結晶が析出した。

析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

20 1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラート 1.05 g（収率 60%）を得た。

同定を実施例 2 と同様に<sup>1</sup>H-NMRにて行い、下記データを得た。

<sup>1</sup>H-NMR [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]  
34.0 (メチル)

#### 実施例 1 2

25 1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム／テトラキス〔4-(トリフルオロメチル)フェニル〕ボラートの合成

実施例 1 と同様の装置を用いて、1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセン 0.5 g を濃硫酸 10 g に加え、室温にて 16 時間攪拌した後、純水 100ml を加え、容器を冷却し、PTFE 濾紙にて濾過し、濾液を攪拌しながら、水浴にて 60℃ まで加熱し、テトラキス [4- (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートナトリウム塩 1.14 g のエタノール溶液 5 ml を加えたところ、青緑色結晶が析出した。

析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

1, 2, 4, 1', 2', 4'-ヘキサメチルフェロセニウム / テトラキス [4- (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート 0.71 g (収率 44.7%) を得た。

### 実施例 13

#### (2-フェロセニルエチル) フェロセニウム / テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートの合成

15 実施例 1 と同様の装置を用いて、市販の 1, 2-ジフェロセニルエタン (CAS 12156-05-7) 1 g を濃硫酸 15 g に加え、室温にて 16 時間攪拌した後、純水 100ml を加え、容器を冷却し、PTFE 濾紙にて濾過し、濾液を攪拌しながら、水浴にて 70℃ まで加熱し、テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラートナトリウム塩 4.86 g を加えたところ、青緑色結晶が析出した。容器をそのまま 1 時間攪拌放置した後、析出物を濾取し、純水にて洗浄し、エバポレーターにて乾燥後、トルエンで洗浄し、再度エバポレーターにて乾燥した。

(2-フェロセニルエチル) フェロセニウム / テトラキス [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ボラート 3.16 g (収率 59.2%) を得た。

同定を実施例 2 と同様に <sup>1</sup>H-NMR にて行い、下記のデータを得た。



$^1\text{H-NMR}$  [25℃、重水素化アセトン中、ピークの化学シフト (ppm)]  
16.6 (メチレン) ; 7.57, 7.43 (フェニル)

上記実施例 1 ~ 13 にて合成したイオン会合体結晶物質が、カチオン  
重合性有機物を光照射、加熱及び光照射プラス加熱の手法によりカチオ  
ン重合させて、高分子重合体（硬化物）を形成させるとの特性を有する  
5 重合開始剤として機能するものであることを証明するため、以下の実験  
を行った。詳細を後述の実施例に示す。

各例において、カチオン重合性有機物質として使用するオルガノシロ  
キサン化合物及び重合開始剤でなる反応系を調製するに当たり、容量  
10 10 ml の透明ガラス製ねじロビンに、実施例 1 ~ 13 で合成した各イオ  
ン会合体結晶物質でなる重合開始剤をオルガノシロキサン化合物 100 重  
量部に対して 2 重量部の量で投入し、更に、開始剤を分散させるための  
溶剤としてジクロロメタン 10 ~ 50 重量部を加え、攪拌、混合し、分  
散させた。

15 オルガノシロキサン化合物の内、揮発性の低い物質に関しては、前述  
の如く調製した溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに  
溶液がはみ出さないよう塗布し、60℃熱風循環炉に10分間、ついで  
80℃熱風循環炉に3分間放置した後、室温に戻したものを試験片とし  
た。又、揮発性及び昇華性を有するオルガノシロキサン化合物に関して  
20 は、オルガノシロキサン化合物100重量部当たり10重量部のジクロロ  
メタンを加え、重合開始剤を所定量加えた後、混合液を攪拌、分散させ、  
ビン封入の状態で、光照射 ( $6000\text{mJ}/\text{cm}^2$ ) を4回行った後、ビン内部  
に形成されたゴム状硬化物を取り出し、ソックスレー抽出試験用円筒ガ  
ラス（濾過板付のガラスフィルター NO. GP-100）に移し、ゲル  
25 分率の測定を行った。

光照射は、コールドミラーを具備するメタルハライドランプからの紫

外線とした。露光量を 365nmの光量の積算光量として求めた。

加熱は、恒温槽において、所定温度（160℃又は180℃）に設定した雰囲気内に放置することにより行った。

5 ゲル分率は、ソックスレー抽出器にスライドガラス板上で硬化させた状態、又はガラス円筒中に投入した状態の試験片を投入後、16時間低分子量成分の抽出を行い、取り出した後、80℃熱風循環炉にて1時間乾燥させた状態の試験片の未抽出成分量を測定した結果である。

10 オルガノシロキサン化合物、各重合開始剤及び溶剤等の攪拌、混合に当たっては、ジェネレーター径5mmのハンドホモジナイザー及び小型シェーカー等を用い、室温にて分散、溶解させた。

#### 実施例 14～26

環状シロキサンの1種である1,3,5,7-テトラメチルシクロテトラシロキサン（ゲレスト社製；SIT 7530.0；CAS 2370-88-9）100重量部に対して、実施例1～13で合成したイオン会合体結晶物質でなる各重合開始剤2重量部、及びジクロロメタン50重量部を添加し、攪拌、混合し、均一に溶解された状態で得られた溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、60℃熱風循環炉に10分間、ついで80℃熱風循環炉に3分間放置した後、光照射（8000mJ/cm<sup>2</sup>）を行った。

20 塗布膜のゲル分率を表1に示す。

表 1

実施例 (番号)		開始剤	塗布膜ゲル分率 (%)
5	1 4	実施例 1	7 6 . 2
	1 5	" 2	6 8 . 4
	1 6	" 3	3 5 . 6
	1 7	" 4	6 1 . 0
	1 8	" 5	2 8 . 9
10	1 9	" 6	7 9 . 3
	2 0	" 7	4 9 . 0
	2 1	" 8	7 7 . 5
	2 2	" 9	3 8 . 8
	2 3	" 1 0	8 9 . 3
15	2 4	" 1 1	5 3 . 5
	2 5	" 1 2	4 0 . 6
	2 6	" 1 3	7 7 . 2

## 実施例 2 7 ~ 3 0

ヘキサメチルシクロテトラシロキサン (D 3) [ゲレスト社製;  
 S I H 6105.0; C A S 541-0 5 - 9) 100重量部に対して、実施例  
 20 8、9、1 0、1 1で合成したイオン会合体結晶性物質でなる各重合開  
 始剤 2 重量部、ベンゾフェノン (C S A 119-6 1 - 9) (増感剤) 4  
 重量部及びジクロロメタン 3 0 重量部を添加し、透明ガラス製ねじロビ  
 ンにおいて攪拌、混合し、重合開始剤が分散された状態の反応系につい  
 て、ビンに収容されたままの状態直接光照射 ( $6000\text{mJ}/\text{cm}^2$ ) を 4 回  
 25 行い、ビン内で形成されたゴム状硬化物をビンより取り出し、ソックス  
 レー抽出試験用ガラス円筒に移し、測定を行った。

硬化物のゲル分率を表 2 に示す。

表 2

	実施例 (番号)	開始剤	塗布膜ゲル分率 (%)
5	2 7	実施例 8	6 0 . 8
	2 8	" 9	4 3 . 5
	2 9	" 1 0	7 7 . 8
	3 0	" 1 1	5 1 . 4

#### 10 実施例 3 1

オクタメチルシクロテトラシロキサン (D 4) [ゲレスト社製 ;  
 S I O 6700.0 ; C A S 556-67-2) 100重量部に対して、実施例  
 1 0 で合成したイオン会合体結晶性物質でなる重合開始剤 2 重量部、ベン  
 ゾフェノン (増感剤) 4 重量部及びジクロロメタン 3 0 重量部を添加  
 15 し、透明ガラス製ねじロビンにおいて攪拌、混合し、重合開始剤が分散  
 された状態で直接光照射 ( $6000\text{mJ}/\text{cm}^2$ ) を 4 回行い、ビン内で形成さ  
 れたゴム状硬化物をビンより取り出し、ソックスレー抽出試験用ガラス  
 円筒に移し、測定を行った。

硬化物はゲル分率 69.3%を示した。

#### 20 実施例 3 2

デカメチルシクロペンタシロキサン (D 5) (信越化学工業 (株)  
 製 ; L S 9000 ; C A S 541-02-6) 100重量部に対して、実施例  
 1 0 で合成したイオン会合体結晶物質でなる各重合開始剤 2 重量部、ベン  
 ゾフェノン (増感剤) 4 重量部及びシクロロメタン 5 0 重量部を添加  
 25 し、攪拌、混合し、均一に溶解された状態で得られた溶液を、一穴型ホ  
 ールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、

60℃熱風循環炉に10分間、ついで80℃熱風循環炉に3分間放置した後、光照射(8000mJ/cm<sup>2</sup>)を行った。

塗布膜のゲル分率は70.7%を示した。

### 実施例33

5     ドデカメチルシクロヘキサシロキサン(D6)(信越化学工業(株)製;LS 9060;CAS 540-97-6)100重量部に対して、実施例10で合成したイオン会合体結晶物質でなる各重合開始剤2重量部、ベンゾフェノン(増感剤)4重量部及びジクロロメタン50重量部を添加し、攪拌、混合し、均一に溶解された状態で得られた溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、  
10     60℃熱風循環炉に10分間、ついで80℃熱風循環炉に3分間放置した後、光照射(8000mJ/cm<sup>2</sup>)を行った。

塗布膜のゲル分率は52.4%であった。

### 実施例34～36

15     2,2,5,5-テトラメチル-2,5-ジシラノ-1-オキサシクロペンタン(ゲレスト社製;SIT 7540.0;CAS 7418-20-4)100重量部に対して、実施例8、10、11で合成したイオン会合体結晶物質でなる各重合開始剤2重量部、ベンゾフェノン(増感剤)4重量部及びジクロロメタン50重量部を添加し、攪拌、混合し、均一に溶解  
20     された状態で得られた溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、60℃熱風循環炉に10分間、ついで80℃熱風循環炉に3分間放置した後、光照射(8000mJ/cm<sup>2</sup>)を行った。

塗布膜のゲル分率を表3に示す。

表 3

	実施例 (番号)	開始剤	塗布膜ゲル分率 (%)
	3 4	実施例 8	3 6.3
	3 5	" 1 0	7 2.4
5	3 6	" 1 1	3 5.2

## 実施例 3 7

ヘキサエチルシクロトリシロキサン (ゲレスト社製 ; S I H 5990.0 ; C A S 2031-79-0) 100重量部に対して、実施例 1 0 で合成したイオン会合体結晶物質でなる重合開始剤 2 重量部、ベンゾフェノン (増感剤) 4 重量部及びジクロロメタン 5 0 重量部を添加し、攪拌、混合し、均一に溶解された状態で得られた溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、6 0℃熱風循環炉に 1 0 分間、ついで 8 0℃熱風循環炉に 3 分間放置した後、光照射 (8000mJ/cm<sup>2</sup>) を行った。

塗布膜のゲル分率は 40.2%であった。

## 実施例 3 8

フェニルヒドロシクロシロキサン (ゲレスト社製 ; S I P 6736.5) 100重量部に対して、実施例 1 0 で合成したイオン会合体結晶物質でなる重合開始剤 2 重量部、ベンゾフェノン (増感剤) 4 重量部及びジクロロメタン 5 0 重量部を添加し、攪拌、混合し、均一に分散された状態で得られた溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、6 0℃熱風循環炉に 1 0 分間放置した後、光照射 (8000mJ/cm<sup>2</sup>) を行った。

塗布膜のゲル分率は 65.8%であった。

上記実施例 8、1 0 にて合成したイオン会合体結晶性物質でなる重合

開始剤が、オルガノシロキサン化合物（環状シロキサン）に対して光重合プラス熱重合性を発揮することを証明するため実施例 39～46 に硬化例を示した。

#### 実施例 39～42

- 5     デカメチルシクロペンタシロキサン（D5）及びドデカメチルシクロヘキサシロキサン（D6）100重量部に対して、実施例 8、10 で合成したイオン会合体結晶性物質でなる各重合開始剤 2 重量部、ベンゾフェノン（増感剤）4 重量部及びジクロロメタン 30 重量部を添加し、透明ガラス製ねじロビンにおいて、攪拌、混合し、均一に溶解された状態で
- 10    得られた溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、60℃熱風循環炉に10分間放置した後、室温まで冷却し、光照射（6000mJ/cm<sup>2</sup>）を行った。得られた硬化物ゲル分率を表 4 に示す。

- 更に、上述の如く光照射（6000mJ/cm<sup>2</sup>）を行った試験片を、恒温槽
- 15    を用いて 160℃に設定した雰囲気中に 1 時間放置することによって熱処理を加えた後における試験片のゲル分率を表 5 に示す。

表 4

	実施例（番号）	環状シロキサン	開始剤	ゲル分率（％）
20	39	D5	実施例 8	53.2
	40	D6	” 8	38.4
	41	D5	” 10	59.6
	42	D6	” 10	43.4

表 5

実施例 (番号)	ゲル分率 (%)
3 9	7 9 . 4
4 0	8 2 . 3
5 4 1	9 1 . 2
4 2	8 9 . 5

主鎖にシロキサンを有し、末端（側鎖）にカチオン重合反応性の官能基を持つ、いわゆる変性シリコン化合物に対しても、本発明の重合開始剤が全く同様の機能を発揮することを証明するため実施例 4 3 ～ 5 0 に硬化例を記載した。

#### 実施例 4 3 ～ 5 0

シリコン変性エポキシモノマーとして 1, 3 - ビス（グリシドキシプロピル）テトラメルジシロキサン（ゲレスト社製；S I H 1115.0；C A S 126-80-7）100重量部に対して、実施例 2、3、8、9、10、11、12、13 で合成したイオン会合体結晶物質でなる各重合開始剤 1 重量部、ベンゾフェノン（増感剤）2 重量部及びジクロロメタン 5 0 重量部を添加し、攪拌、混合し、均一に溶解された状態で得られた溶液を、一穴型ホールスライドガラスの中央部の窪みに溶液がはみ出さないよう塗布し、6 0℃熱風循環炉に 1 0 分間、ついで 8 0℃熱風循環炉に 3 分間放置した後、光照射（8000mJ/cm<sup>2</sup>）を行った。

塗布膜のゲル分率を表 6 に示す。



表 6

	実施例 (番号)	開始剤	ゲル分率 (%)
	4 3	実施例 2	7 0 . 6
	4 4	" 3	5 7 . 6
5	4 5	" 8	8 4 . 4
	4 6	" 9	7 3 . 5
	4 7	" 1 0	7 7 . 9
	4 8	" 1 1	7 5 . 2
	4 9	" 1 2	4 8 . 3
10	5 0	" 1 3	8 5 . 0

上記実施例 3、9、11、12にて合成した各イオン会合体結晶性物質でなる重合開始剤が、光照射、光照射プラス加熱、加熱のみの3通りの硬化方法を可能にすることを証明するため、実施例 51～85に硬化例を示す。

硬化実験に使用した化合物は代表的なカチオン重合反応性を持つエポキシ化合物である。

#### 実施例 51～62

これらの実施例は光照射による硬化反応に関するものである。

20 フェノールノボラックタイプのエポキシ樹脂〔エポキシ当量 170～190；大日本インキ化学社製；エピクロン（登録商標）N-730A〕、ビスフェノールFタイプのエポキシ樹脂〔エポキシ当量 165～185；大日本インキ化学社製；エピクロン（登録商標）830〕、水添ビスフェノールAタイプのエポキシ樹脂〔エポキシ当量 215；油化シェルエポキシ社  
25 製；エピコート（登録商標）RXE21〕の各エポキシ樹脂を予め固形分50%になるように、メチルエチルケトンに溶解した溶液に、エポキ

シ樹脂 100重量部当たり、実施例 3、9、11、12 で合成したイオン  
会合体結晶性物質でなる各重合開始剤を、実施例 3 及び 12 のものにつ  
いては 1 重量部、実施例 9 及び 11 のものについては 0.7 重量部、増  
感剤としてジベンゾスベロン (Dibenzosuberone) (C A S 1210-35-  
5 1) 2 重量部を添加し、攪拌、混合し、均一に分散させた。これらの溶  
液を乾燥膜厚が均一に 200  $\mu$ m になるようにガラス板上に塗布し、溶剤を  
留去するため

60℃の熱風循環炉に 20 分間ついで 80℃の熱風循環炉に 10 分間放  
置して乾燥し、試験片とした。

10 光照射は、コールドミラーを具備するメタルハライドランプからの紫  
外線とした。露光量は 365nm の光量の積算光量として求めた。

硬化度合を確認するため、塗布膜のゲル分率を測定した。ゲル分率の  
測定に当たり、ガラス板上で硬化させたエポキシ樹脂の塗布物を試験片  
としてソックスレー抽出器の抽出部に投入し、溶媒としてアセトンを使  
15 用して 16 時間低分子量成分の抽出を行い、取り出した後、80℃熱風  
循環炉にて 1 時間乾燥後、ガラス板上の塗布膜の未抽出分量を測定し  
た。

上記の如く調製した各試験片に光照射として 8000mJ/cm<sup>2</sup> の光量を当  
てた。

20 塗布膜のゲル分率を表 7 に示す。

表 7

実施例(番号)		エポキシ樹脂	開始剤	ゲル分率 (%)
5	5 1	フェノールポラックタイプ°	実施例 3	85.3
	5 2	"	" 9	90.1
	5 3	"	" 1 1	93.2
	5 4	"	" 1 2	79.4
	5 5	ビスフェノールFタイプ°	" 3	83.5
10	5 6	"	" 9	89.3
	5 7	"	" 1 1	91.5
	5 8	"	" 1 2	92.8
	5 9	水添ビスフェノールAタイプ°	" 3	83.6
	6 0	"	" 9	91.3
15	6 1	"	" 1 1	93.0
	6 2	"	" 1 2	89.7

## 実施例 6 3 ~ 7 4

これらの実施例は、光照射プラス加熱処理による硬化に関するものである。

実施例 5 1 と同様の方法に従い、各エポキシ化合物を用いて調製した試験片に光照射 ( $3000\text{mJ}/\text{cm}^2$ ) した。この時点における試験片のゲル分率を表 8 に示した。

更に、上記の如く光照射 ( $3000\text{mJ}/\text{cm}^2$ ) を行った試験片を、恒温槽において、 $160^\circ\text{C}$  に設定した雰囲気中に 1 時間放置することによって熱処理し、得られた硬化物のゲル分率を表 9 に示した。

表 8

実施例(番号)		エポキシ樹脂	開始剤	ゲル分率 (%)
5	6 3	フェノールボラックタイプ	実施例 3	6 2.3
	6 4	"	" 9	6 9.1
	6 5	"	" 1 1	7 5.7
	6 6	"	" 1 2	5 6.2
	6 7	ビスフェノールFタイプ	" 3	7 0.3
10	6 8	"	" 9	7 7.9
	6 9	"	" 1 1	8 0.5
	7 0	"	" 1 2	7 9.2
	7 1	水添ビスフェノールAタイプ	" 3	7 6.7
	7 2	"	" 9	7 9.2
	7 3	"	" 1 1	8 3.4
	7 4	"	" 1 2	8 1.6

表 9

	<u>実施例(番号)</u>	<u>ゲル分率 (%)</u>
5	6 3	9 2 . 3
	6 4	9 5 . 2
	6 5	9 4 . 3
	6 6	9 1 . 5
	6 7	9 4 . 8
10	6 8	9 6 . 2
	6 9	9 3 . 3
	7 0	9 4 . 7
	7 1	9 4 . 8
	7 2	9 6 . 7
15	7 3	9 1 . 3
	7 4	9 0 . 6

## 実施例 7 5 ～ 8 6

これらの実施例は、本発明による重合開始剤が、エポキシ化合物のカチオン重合に際して熱重合性を発揮することを示すものである。

実施例 5 1 と同様の方法に従って、各エポキシ化合物を用いて調製した試験片を、光照射することなく、恒温槽において 180℃ に設定した雰囲気中に 2 時間放置することによって熱処理し、得られた塗布膜のゲル分率の数値を表 1 0 に示した。

表 10

実施例(番号)		エポキシ樹脂	開始剤	ゲル分率 (%)
5	7 5	フェノールノックタイプ	実施例 3	7 8.5
	7 6	"	" 9	8 0.9
	7 7	"	" 1 1	7 6.3
	7 8	"	" 1 2	8 5.7
	7 9	ビスフェノールFタイプ	" 3	7 7.9
10	8 0	"	" 9	7 9.1
	8 1	"	" 1 1	7 8.8
	8 2	"	" 1 2	6 9.2
	8 3	水添ビスフェノールAタイプ	" 3	8 7.7
	8 4	"	" 9	9 3.1
	8 5	"	" 1 1	9 1.3
	8 6	"	" 1 2	9 2.1

15

次に、本発明による重合開始剤が、異種のカチオン重合性有機物質の混合物に対して、光照射、光照射プラス加熱、加熱のみの3通りの硬化方法を可能にするものであることを示す。

#### 実施例 8 7 ~ 9 9

#### 20 環状シロキサン及び水添ビスフェノールAエポキシ樹脂の混合物の硬化

ドデカメチルシクロヘキサシロキサン (D 6) 5 0 重量部及び水添ビスフェノールAエポキシ樹脂 5 0 重量部に対して、実施例 1 ~ 1 3 で合成したイオン会合体結晶性物質でなる各重合開始剤 1 重量部、ついでジベンゾスベロン (増感剤) 2 重量部及びジクロロメタン 2 0 重量部を添加し、25 攪拌、混合し、均一に分散された状態で得られた溶液を乾燥膜厚が均一に 200  $\mu$ m になるようにガラス板上に塗布し、溶剤を留去するため

60℃熱風循環炉に10分間、ついで80℃熱風循環炉に3分間放置した後、光照射(8000mJ/cm<sup>2</sup>)を行った。

塗布膜のゲル分率を表11に示す。

5

表 11

実施例 (番号)	開始剤	ゲル分率 (%)
87	実施例 1	87.4
88	" 2	81.5
89	" 3	79.3
10	90	" 4
91	" 5	69.4
92	" 6	77.9
93	" 7	92.8
94	" 8	89.7
15	95	" 9
96	" 10	91.4
97	" 11	82.3
98	" 12	76.4
99	" 13	81.7

20

上記実施例3、9、11、12にて合成したイオン会合体結晶性物質でなる重合開始剤が、環状シロキサン類とエポキシ樹脂の混合状態においても、光照射後、加熱を行うことにより重合反応が進行することを証明するため、下記実施例100～107の表12及び13に硬化物のゲル分率を示した。

25

実施例100～107

実施例 87と同様の方法でドデカメチルシクロヘキサシロキサン  
 (D6) (環状シロキサン)と水添ビスフェノールA型エポキシ樹脂の混  
 合物から調製した試験片を用い、光照射 (2000mJ/cm<sup>2</sup>) した際の塗布  
 膜のゲル分率を表 12に示した。更に、この光照射した試験片を、恒温  
 5 槽において、160℃に設定した雰囲気中に1時間放置することによって  
 加熱処理した後の塗布膜のゲル分率を表 13に示す。

表 12

	実施例 (番号)	開始剤	塗布膜ゲル分率 (%)
10	100	実施例 3	38.2
	101	" 9	50.1
	102	" 11	55.3
	103	" 12	39.2

15 表 13

	実施例 (番号)	開始剤	塗布膜ゲル分率 (%)
	104	実施例 3	82.5
	105	" 9	91.3
	106	" 11	90.7
20	107	" 12	88.1

#### 実施例 108～111

これら実施例は、上記実施例 3、9、11、12にて合成したイオン  
 会合体結晶性物質でなる重合開始剤が、環状シロキサン類及びエポキシ  
 25 化合物の混合物に対しても熱重合性を有することを示す。

実施例 87と同様の方法で調液、作製した試験片を、恒温槽において、



180℃に設定した雰囲気中に2時間放置することによって加熱処理し、得られた塗布膜のゲル分率を表14に示す。

表 14

5	実施例 (番号)	開始剤	塗布膜ゲル分率 (%)
	108	実施例 3	65.7
	109	" 9	85.7
	110	" 11	81.4
	111	" 12	73.1

10

## 実施例 112 ~ 135

上記実施例 3、9、11、12 にて合成した各イオン会合体結晶性物質でなる重合開始剤の存在下で、カチオン重合性有機物質に対して光照射した際に得られた硬化物の硬化膜厚、及び光照射プラス加熱した際に得られた硬化物のゲル分率を、それぞれ表 15、16 に示す。

フェノールノボラックタイプ、ビスフェノールFタイプ、水添ビスフェノールAタイプの各エポキシ化合物を用い、固形分が97%となるようにメチルエチルケトンに溶解させた各重合開始剤を、樹脂 100重量部当たり、実施例 3 及び 12 のものでは1重量部、実施例 9 及び 11 のものでは0.7重量部、更にジベンゾスベロン（増感剤）を2重量部加え、混合、攪拌し、分散させた。内径5mmφ、直径20mmの褐色ガラス製円筒容器に底部より10mmの厚さになるよう調製溶液を投入し、試験片とした。さらに、この試験片に上部液面より光照射（8000mJ/cm<sup>2</sup>）を行った後、容器を破断し、硬化物の膜厚をシックネスゲージを用いて測定した。測定結果を表 15 に示す。

上記同様、調液、作製した試験片に、光照射（8000mJ/cm<sup>2</sup>）を行っ

た後、恒温槽において、160℃に設定した雰囲気中に1時間放置した。  
容器（試験片）より取り出した硬化物（5mmφ×10mmのバルク）のゲル分率を表16に示す。

5                      表 15

	実施例(番号)	エポキシ樹脂	開始剤		硬化膜厚 (mm)
			実施例		
	1 1 2	フェノールポラックタイプ°	3		0.98
	1 1 3	"	"	9	1.09
	1 1 4	"	"	1 1	1.73
10	1 1 5	"	"	1 2	1.25
	1 1 6	ビスフェノールFタイプ°	"	3	1.25
	1 1 7	"	"	9	1.51
	1 1 8	"	"	1 1	2.31
	1 1 9	"	"	1 2	1.18
15	1 2 0	水添ビスフェノールAタイプ°	"	3	1.35
	1 2 1	"	"	9	2.02
	1 2 2	"	"	1 1	2.43
	1 2 3	"	"	1 2	1.91

表 16

実施例(番号)		エポキシ樹脂	開始剤	ゲル分率 (%)
5	1 2 4	フェノールボラックタイプ°	実施例 3	96.2
	1 2 5	"	" 9	97.9
	1 2 6	"	" 1 1	98.1
	1 2 7	"	" 1 2	98.3
	1 2 8	ビスフェノールFタイプ°	" 3	95.4
10	1 2 9	"	" 9	97.8
	1 3 0	"	" 1 1	97.9
	1 3 1	"	" 1 2	96.5
	1 3 2	水添ビスフェノールAタイプ°	" 3	96.9
	1 3 3	"	" 9	98.4
	1 3 4	"	" 1 1	98.9
	1 3 5	"	" 1 2	97.1

15

## 産業上の利用可能性

本発明による重合開始剤は、同一のイオン会合体結晶性物質で構成されるにもかかわらず、カチオン重合性有機物質の重合において光重合性及び熱重合性の両方の能力を発揮する特異なものである。

20 特に、オルガノシロキサン光重合開始剤がこれまでほとんど無いことからみて極めて有用である。

さらに、同一の重合開始剤が光重合性及び熱重合性の両方の能力を有することから、実用に際し、光照射での硬化は勿論、光の当たらない陰の部分や、光の届かない深部の硬化が、光照射後に、加熱すること（光  
25 重合プラス熱重合）によって可能になるとの利点を得られる。これは、従来は光重合及び熱重合の併用に際しては、モノマー自体を変成させる、

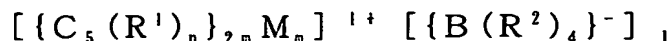
たとえばオルガノシロキサンにエポキシ基を含有させる等の手段によって可能であったことに比べて大きな利点である。

- また、同一の重合開始剤が、複数のカチオン重合性有機物質（エポキシ化合物、オルガノシロキサン化合物等）にほぼ同等に作用するため、
- 5 反応基の異なる複数種類の化合物の混合系に対しても作用を発揮できる。

従って、本発明による重合開始剤の利用により、カチオン重合性有機物質の用途及び利用方法が拡大される。

## 請 求 の 範 囲

## 1 一般式 (I)



- (式中、Mは中心核遷移金属であり；C<sub>5</sub>はシクロペンタジエニルを表し；R<sup>1</sup>はシクロペンタジエニルの1個の炭素に結合する電子供与性又は求引性置換基、又は2個の隣接する炭素を橋架けする有機基であり；nは0ないし3であり；mは1又は2であり；lは1又は2であり；R<sup>2</sup>はホウ素原子(B)に配位する配位子であり、4つのR<sup>2</sup>は同一である)で表される新規なイオン会合体結晶性物質。
- 10 2 一般式 (I) における中心核遷移金属 (M) が、Ti、Zr、Fe、Ru、Os、Hf、V、Cr、Mo、Wでなる群から選ばれるものである、請求項1記載のイオン会合体結晶性物質。
- 3 一般式 (I) における電子供与性又は求引性置換基が、相互に同一又は相違するものであって、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリール基、ジアルキル基、シリル基、アシル基、シクロアルケニル基、アミノ基、カルボキシル基、有機ボリル基、ホスフィノ基、アルデヒド基、ヒドロキシル基、ビニル基でなる群から選ばれるものであり、2個の隣接する炭素を橋架けする有機基がアルキレン基である、請求項1記載のイオン会合体結晶性物質。
- 15 4 一般式 (I) で表されるイオン会合体結晶性物質を構成する単核又は二核構造のメタロセン誘導体カチオンが、アセチルフェロセニウム、tert-アミルフェロセニウム、ベンゾイルフェロセニウム、n-ブチルフェロセニウム、シクロヘキセニルフェロセニウム、シクロペンテニルフェロセニウム、1,1'-ジアセチルフェロセニウム、1,1'-ジn-ブチルフェロセニウム、N,N-ジメチルアミノメチルフェロセニウム、1,1'-ジメチルフェロセニウム、エチルフェロセニウム、(ジ
- 20
- 25

ヒドロキシボリル) フェロセニウム、1-ヒドロキシエチルフェロセニウム、ヒドロキシメチルフェロセニウム、ビニルフェロセニウム、1, 1-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニウム、フェロセニウム、  
t-ブチルフェロセニウム、ジブチロフェロセニウム、ビス(シクロペンタジエニル)クロミウムカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)モ  
5 リブデンクロライドカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)オスミウムカチオン、ビス(t-ブチルシクロペンタジエニル)チタンクロライドカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)ジカルボニルチタニウムカチオン、ビス(シクロペンタジエニル)チタンクロライドカチオン、  
10 ス(シクロペンタジエニル)タングステンクロライドカチオン、ビス(1-プロピルペンタジエニル)タングステンクロライドカチオン、バナドセニウム、ビス(n-ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムクロライドカチオン、ビス(t-ブチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムクロライドカチオン、  
15 ムクロライドカチオン、ビス(エチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムクロライドカチオン、ビス(メチルシクロペンタジエニル)ジルコニウムクロライドカチオン、ビス(インデニル)ジメチルジルコニウムカチオン、ビス(t-ブチルシクロペンタジエニル)ハフニウムクロライドカチオン、  
20 イドカチオン、ビス(エチルシクロペンタジエニル)ハフニウムクロライドカチオン、ジフェロセン誘導体カチオンでなる群から選ばれるものである、請求項1記載のイオン会合体結晶性物質。

5 一般式(I)における配位子( $R^2$ )が、アリール基、ハロゲン化アリール基、ハロゲンハロホルム化アリール基、シクロアルキニル基、  
25 ハロゲン化シクロアルキル基、ハロゲン化シクロアルキニル基、シクロアルキルオキシ基、シクロアルケニルオキシ基、アルカジエニル基、ア

ルカトリエニル基、アルキニル基、ハロゲン化アルケニル基、ハロゲン化アルカジエニル基、ハロゲン化アルカトリエニル基、ハロゲン化アルキニル基、複素環基でなる群から選ばれるものである、請求項1記載のイオン会合体結晶性物質。

- 5     6   一般式(I)で表されるイオン会合体結晶性物質を構成する四座配位ボラート錯体アニオンが、テトラキス(4-フルオロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス(4-フルオロビフェニル)ボラートアニオン、テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ボラートアニオン、テトラキス(3,5-ジフルオロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス[4-(トリフルオロメチル)フェニル]ボラートアニオン、テトラキス(2,3,5,6-テトラフルオロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス(1,2,3,4,5-ペンタフルオロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス(3,4,5-トリフルオロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス(3-フルオロプロパン)ボラートアニオン、テトラキス[3,5-ビス(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-メトキシ-2-プロピル)フェニル]ボラートアニオン、テトラキス(2,4,6-トリフルオロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス(ノナフルオロブチル)ボラートアニオン、テトラキス(パーフルオロヘキシル)ボラートアニオン、テトラキス(パーフルオロペンチル)ボラートアニオン、テトラキス(パーフルオロオクチル)ボラートアニオン、テトラキス(パーフルオロ-3-メチルブチル)ボラートアニオン、テトラキス(パーフルオロ-5-メチルブチル)ボラートアニオン、テトラキス(ヘプタフルオロプロピル)ボラートアニオン、テトラキス(3,5-ジクロロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス(4-クロロフェニル)ボラートアニオン、テトラキス(ベンジルクロライド)ボラートアニオン、テトラキス(クロロベンジル)ボラートア

- ニオン、テトラキス〔2-（パーフルオロブチル）エチル〕ボラートアニオン、テトラキス〔2-（パーフルオロヘキシル）エチル〕ボラートアニオン、テトラキス〔2-（パーフルオロオクチル）エチル〕ボラートアニオン、テトラキス〔2-（パーフルオロ-7-メチルオクチル）エチル〕ボラートアニオン、テトラキス〔2-（パーフルオロ-5-メチルヘキシル）エチル〕ボラートアニオン、テトラキス（2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル）ボラートアニオン、テトラキス（1 H, 1 H, 5 H-オクタフルオロペンチル）ボラートアニオン、テトラキス（1 H-パーフルオロヘキシル）ボラートアニオン、テトラキス（1, 1-ジフルオロエチル）ボラートアニオン、テトラキス〔3, 5-ビス（トリフルオロメチル）ベンジル〕ボラートアニオン、テトラキス（4-トリフルオロメチルベンジル）ボラートアニオン、テトラキス（3, 5-ジフルオロベンジル）ボラートアニオン、テトラキス（4-フルオロベンジル）ボラートアニオン、テトラキス（4-エトキシフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（4-メトキシフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（4, 5-ジメトキシフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（4-ブチルフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（第3級-ブチルフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（フェニル）ボラートアニオン、テトラキス（ビフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（テルフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（メシチル）ボラートアニオン、テトラキス（ペンタメチルフェニル）ボラートアニオン、テトラキス〔3, 5-（ジメチル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラキス（シクロプロピル）ボラートアニオン、テトラキス（シクロブチル）ボラートアニオン、テトラキス（シクロヘキシル）ボラートアニオン、テトラキス（シクロペンチル）ボラートアニオン、テトラキス（シクロオクチル）ボラートアニオン、テトラキス（フェノキシブチル）ボ



ラートアニオンでなる群から選ばれるものである、請求項 1 記載のイオン会合体結晶性物質。

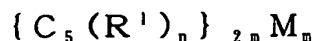
7 カチオン重合性有機物質用の重合開始剤において、請求項 1～6 のいずれか 1 項記載のイオン会合体結晶性物質でなることを特徴とする、

5 重合開始剤。

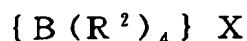
8 前記カチオン重合性有機物質が、メチロール性化合物、エチレン性不飽和化合物、ポリアセタール化合物、オルガノシロキサン化合物、ポリアミド化合物、及び複素環式化合物の中から選ばれる 1 つの化合物又は 2 以上の化合物の混合物である、請求項 7 記載の重合開始剤。

10 9 前記カチオン重合性有機物質が、オルガノシロキサン化合物、エポキシ化合物又はこれらの混合物である、請求項 8 記載の重合開始剤。

10 請求項 1～6 のいずれか 1 項記載のイオン会合体結晶性物質を製造する方法において、一般式 (II)



15 (式中、M、C<sub>5</sub>、R<sup>1</sup>、m及びnは前記と同意義である) で表される単核又は二核構造のメタロセン誘導体と、一般式 (III)



(式中、R<sup>2</sup>は前記と同意義であり、Xはアルカリ金属原子である) で表される四座ポラート錯体化合物とを反応させることを特徴とする、イ

20 オン会合体結晶性物質の製法。

## 補正書の請求の範囲

[2000年7月19日(19.07.00)国際事務局受理：出願当初の請求の範囲7-9は補正された；出願当初の請求の範囲1-6及び10は取り下げられた；新しい請求の範囲11-15が加えられた；他の請求の範囲は変更なし。(5頁)]

- 1 (削除)
- 2 (削除)
- 3 (削除)
- 5 4 (削除)
- 5 (削除)
- 6 (削除)
- 7 カチオン重合性有機物質用の重合開始剤において、一般式(I)  

$$[\{C_5(R^1)_n\}_2M]^{1+}[\{B(R^2)_4\}^{-}]_1$$
- 10 (式中、Mは中心核遷移金属であり；C<sub>5</sub>はシクロペンタジエニルを表し；R<sup>1</sup>はシクロペンタジエニルの1個の炭素に結合する電子供与性又は求引性置換基、又は2個の隣接する炭素を橋架けする有機基であり；nは0ないし3であり；mは1又は2であり；lは1又は2であり；R<sup>2</sup>はホウ素原子(B)に配位する配位子であり、4つのR<sup>2</sup>は同一である)で表されるイオン会合体結晶性物質でなることを特徴とする、重合開始剤。
- 15 8 前記カチオン重合性有機物質が、メチロール性化合物、エチレン性不飽和化合物、ポリアセタール化合物、オルガノシロキサン化合物、ポリアミド化合物、及び複素環式化合物の中から選ばれる1つの化合物又は2以上の化合物の混合物である、請求項7記載の重合開始剤。
- 9 前記カチオン重合性有機物質が、オルガノシロキサン化合物、エポキシ化合物又はこれらの混合物である、請求項8記載の重合開始剤。
- 10 (削除)
- 11 (追加) 一般式(I)における中心核遷移金属(M)が、Ti、Zr、Fe、Ru、Os、Hf、V、Cr、Mo、Wでなる群から選ばれるものである、請求項7記載の重合開始剤。
- 25

12 (追加) 一般式 (I) における電子供与性又は求引性置換基が、相互に同一又は相違するものであって、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリール基、ジアルキル基、シリル基、アシル基、シクロアルケニル基、アミノ基、カルボキシ基、有機ボリル基、ホスフィノ基、アルデヒド基、ヒドロキシ基、ビニル基でなる群から選ばれるものであり、2個の隣接する炭素を橋架けする有機基がアルキレン基である、請求項7記載の重合開始剤。

13 (追加) 一般式 (I) で表されるイオン会合体結晶性物質を構成する単核又は二核構造のメタロセン誘導体カチオンが、アセチルフェロセニウム、tert-アミルフェロセニウム、ベンゾイルフェロセニウム、n-ブチルフェロセニウム、シクロヘキセニルフェロセニウム、シクロペンテニルフェロセニウム、1,1'-ジアセチルフェロセニウム、1,1'-ジn-ブチルフェロセニウム、N,N-ジメチルアミノメチルフェロセニウム、1,1'-ジメチルフェロセニウム、エチルフェロセニウム、  
15 (ジヒドロキシボリル) フェロセニウム、1-ヒドロキシエチルフェロセニウム、ヒドロキシメチルフェロセニウム、ビニルフェロセニウム、1,1-ビス(ジフェニルホスフィノ) フェロセニウム、フェロセニウム、t-ブチルフェロセニウム、ジブチルフェロセニウム、ビス(シクロペンタジエニル) クロミウムカチオン、ビス(シクロペンタジエニル) モリブデンクロライドカチオン、ビス(シクロペンタジエニル) オスミウムカチオン、ビス(t-ブチルシクロペンタジエニル) チタンクロライドカチオン、ビス(シクロペンタジエニル) ジカルボニルチタニウムカチオン、ビス(シクロペンタジエニル) チタンクロライドカチオン、  
20 ビス(シクロペンタジエニル) タングステンクロライドカチオン、ビス(1-プロピルペンタジエニル) タングステンクロライドカチオン、バナドセニウム、ビス(n-ブチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ

ムクロライドカチオン、ビス（*t*-ブチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（シクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（エチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（メチルシクロペンタジエニル）ジルコニウムクロライドカチオン、ビス（インデニル）ジメチルジルコニウムカチオン、ビス（*t*-ブチルシクロペンタジエニル）ハフニウムクロライドカチオン、ビス（エチルシクロペンタジエニル）ハフニウムクロライドカチオン、ビス（イソプロピルシクロペンタジエニル）ハフニウムクロライドカチオン、ジフェロセン誘導体カチオンでなる群から選ばれるものである、請求項7記載の重合開始剤。

14 （追加）一般式（I）における配位子（ $R^2$ ）が、アリール基、ハロゲン化アリール基、ハロゲンハロホルム化アリール基、シクロアルキニル基、ハロゲン化シクロアルキル基、ハロゲン化シクロアルキニル基、シクロアルキルオキシ基、シクロアルケニルオキシ基、アルカジエニル基、アルカトリエニル基、アルキニル基、ハロゲン化アルケニル基、ハロゲン化アルカジエニル基、ハロゲン化アルカトリエニル基、ハロゲン化アルキニル基、複素環基でなる群から選ばれるものである、請求項7記載の重合開始剤。

15 （追加）一般式（I）で表されるイオン会合体結晶性物質を構成する四座配位ボラート錯体アニオンが、テトラキス（4-フルオロフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（4-フルオロビフェニル）ボラートアニオン、テトラキス〔3,5-ビス（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラキス（3,5-ジフルオロフェニル）ボラートアニオン、テトラキス〔4-（トリフルオロメチル）フェニル〕ボラートアニオン、テトラキス（2,3,5,6-テトラフルオロフェニル）ボラートアニオン、テトラキス（1,2,3,4,5-ペンタフルオロ

- フェニル) ボラートアニオン、テトラキス (3, 4, 5 -トリフルオロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (3 -フルオロプロパン) ボラートアニオン、テトラキス [3, 5 -ビス (1, 1, 1, 3, 3, 3 -ヘキサフルオロ-2 -メトキシ-2 -プロピル) フェニル] ボラートアニオン、
- 5 テトラキス (2, 4, 6 -トリフルオロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (ノナフルオロブチル) ボラートアニオン、テトラキス (パーフルオロヘキシル) ボラートアニオン、テトラキス (パーフルオロペンチル) ボラートアニオン、テトラキス (パーフルオロオクチル) ボラートアニオン、テトラキス (パーフルオロ-3 -メチルブチル) ボラート
- 10 アニオン、テトラキス (パーフルオロ-5 -メチルブチル) ボラートアニオン、テトラキス (ヘプタフルオロプロピル) ボラートアニオン、テトラキス (3, 5 -ジクロロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (4 -クロロフェニル) ボラートアニオン、テトラキス (ベンジルクロライド) ボラートアニオン、テトラキス (クロロベンジル) ボラート
- 15 アニオン、テトラキス [2 - (パーフルオロブチル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2 - (パーフルオロヘキシル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2 - (パーフルオロオクチル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2 - (パーフルオロ-7 -メチルオクチル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス [2 - (パーフルオロ-5 -メ
- 20 チルヘキシル) エチル] ボラートアニオン、テトラキス (2, 2, 3, 3 -テトラフルオロプロピル) ボラートアニオン、テトラキス (1 H, 1 H, 5 H -オクタフルオロペンチル) ボラートアニオン、テトラキス (1 H -パーフルオロヘキシル) ボラートアニオン、テトラキス (1, 1 -ジフルオロエチル) ボラートアニオン、テトラキス [3, 5 -ビス
- 25 (トリフルオロメチル) ベンジル] ボラートアニオン、テトラキス (4 -トリフルオロメチルベンジル) ボラートアニオン、テトラキス (3,

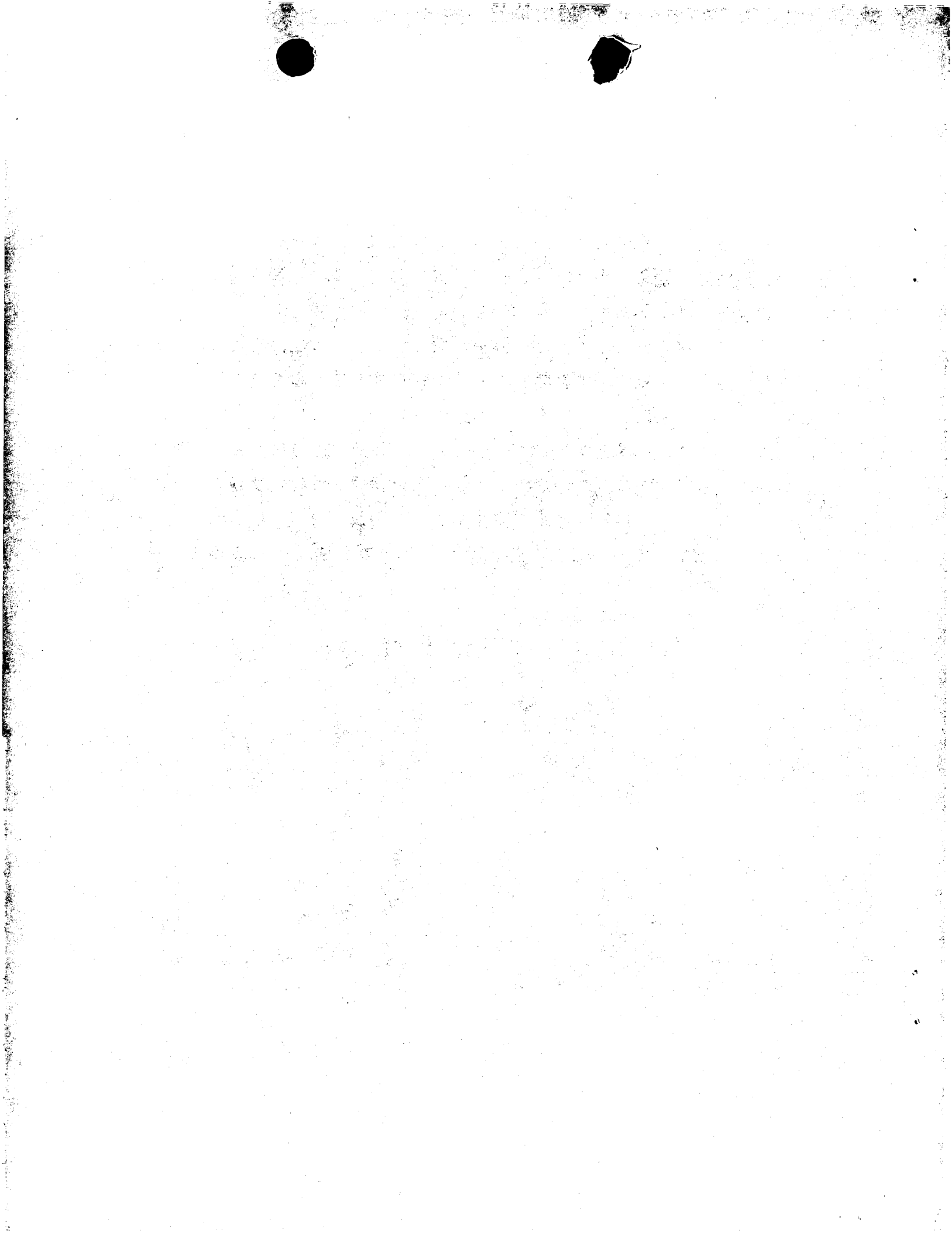
- 5-ジフルオロベンジル) ボラートアニオン、テトラキス(4-フルオロベンジル) ボラートアニオン、テトラキス(4-エトキシフェニル) ボラートアニオン、テトラキス(4-メトキシフェニル) ボラートアニオン、テトラキス(4,5-ジメトキシフェニル) ボラートアニオン、
- 5 テトラキス(4-ブチルフェニル) ボラートアニオン、テトラキス(第3級-ブチルフェニル) ボラートアニオン、テトラキス(フェニル) ボラートアニオン、テトラキス(ビフェニル) ボラートアニオン、テトラキス(テルフェニル) ボラートアニオン、テトラキス(メシチル) ボラートアニオン、テトラキス(ペンタメチルフェニル) ボラートアニオン、
- 10 テトラキス[3,5-(ジメチル)フェニル] ボラートアニオン、テトラキス(シクロプロピル) ボラートアニオン、テトラキス(シクロブチル) ボラートアニオン、テトラキス(シクロヘキシル) ボラートアニオン、テトラキス(シクロペンチル) ボラートアニオン、テトラキス(シクロオクチル) ボラートアニオン、テトラキス(フェノキシブチル) ボラートアニオンでなる群から選ばれるものである、請求項7記載の重合開始剤。
- 15

## 条約 19 条に基づく説明書

引用されたKLIMOVA, Elena I. et al.の文献は、本願発明に係るイオン会合体結晶性物質の内、 $R^1$ がシクロアルキル基であり、 $M$ がFeであり、 $R^2$ がアリール基であるものを開示している。

しかしながら、このようなものを含むイオン会合体結晶性物質がカチオン重合性有機物質用の重合開始剤として機能するとの本願発明の他の目的については、引用されたいずれの文献にも開示されていない。

したがって、本願発明をこのようなカチオン重合性有機物質用の重合開始剤にのみ限定する。このため、イオン会合体結晶性物質及びその製法に係る、それぞれ、当初の請求の範囲第 1 - 6 項及び第 10 項を削除し、請求の範囲第 7 - 9 項を訂正すると共に、新たに第 11 - 15 項を追加する。





## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/00518

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> C07C17/02, C07C19/00, C08F4/603, C08F4/70, C08G85/00 // C07F5/02, C07F15/02, C08G59/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> C07C17/02, C07C19/00, C08F4/603, C08F4/70, C08G85/00, C07F5/02, C07F15/02, C08G59/68

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	KLIMOVA, Elena I. et al., "Mutual Z-/E-isomerization of ferrocenylmethylene- and arylidene-substituted carbo- and heterocycles", J. Organomet. Chem., 1998, Vol.559 No.1-2, p.43-53	1-6, 10 7-9
A	US, 5521265, A (PCD Polymere Gesellschaft m.b.H.), 28 May, 1996 (28.05.96) & JP, 8-41088, A & EP, 673946, A2	1-10
PA	US, 5959132, A (Studiengesellschaft Kohle mbH), 28 September, 1999 (28.09.99) & JP, 11-152295, A & EP, 897926, A1	1-10

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:  
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  
 "E" earlier document but published on or after the international filing date  
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art  
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
11 May, 2000 (11.05.00)

Date of mailing of the international search report  
23 May, 2000 (23.05.00)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 C07C17/02, C07C19/00, C08F4/603, C08F4/70, C08G85/00 // C07F5/02, C07F15/02, C08G59/68

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 C07C17/02, C07C19/00, C08F4/603, C08F4/70, C08G85/00, C07F5/02, C07F15/02, C08G59/68

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	KLIMOVA, Elena I. et al., "Mutual Z-/E-isomerization of ferrocenylmethylene- and arylidene-substituted carbo- and heterocycles", J. Organomet. Chem., 1998, Vol. 559 No. 1-2, p. 43-53	1-6, 10 7-9
A	US, 5521265, A (PCD Polymere Gesellschaft m. b. H.) 28. 5月. 1996 (28. 05. 96) & JP, 8-41088, A & EP, 673946, A2	1-10
PA	US, 5959132, A (Studiengesellschaft Kohle mbH) 28. 9月. 1999 (28. 09. 99) & JP, 11-152295, A & EP, 897926, A1	1-10

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

11. 05. 00

国際調査報告の発送日

23.05.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号 100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

本堂 裕司

印

4H

9049

電話番号 03-3581-1101 内線 3443



3  
7  
9



1  
2  
3

